

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年9月15日 (15.09.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/085237 A1

(51)国際特許分類⁷: C07D 405/04, A61K 31/351, 31/381, 31/404, 45/00, A61P 3/04, 3/06, 3/10, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12, 19/06, 43/00, C07D 407/04, 409/04

(21)国際出願番号: PCT/JP2005/004158

(22)国際出願日: 2005年3月3日 (03.03.2005)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:
特願2004-61428 2004年3月4日 (04.03.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): キッセイ薬品工業株式会社 (KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒399-8710 長野県 松本市 芳野19番48号 Nagano (JP).

(72)発明者; および

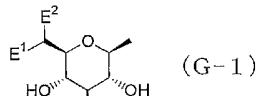
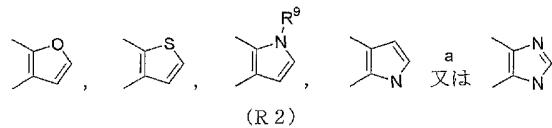
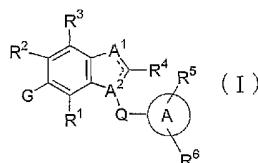
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 伏見信彦 (FUSHIMI,Nobuhiko) [JP/JP]; 〒399-8304 長野県 南安曇郡 穂高町大字柏原4365-1 キッセイ薬品工業株式会社 中央研究所内 Nagano (JP). 伊佐治正幸 (ISAJI,Masayuki) [JP/JP]; 〒399-8304 長野県 南安曇郡 穂高町大字柏原4365-1 キッセイ薬品工業株式会社 中央研究所内 Nagano (JP). 藤倉秀紀 (FUJIKURA,Hideki) [JP/JP]; 〒399-8304 長野県 南安曇郡 穂高町大字柏原4365-1 キッセイ薬品工業株式会社 中央研究所内 Nagano (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54)Title: FUSED HETEROCYCLE DERIVATIVE, MEDICINAL COMPOSITION CONTAINING THE SAME, AND MEDICINAL USE THEREOF

(54)発明の名称: 縮合複素環誘導体、それを含有する医薬組成物およびその医薬用途



a...or

(57)Abstract: A fused heterocycle derivative represented by the following general formula (I), a pharmacologically acceptable salt thereof, or a prodrug of either [in the formula, R¹ to R⁴ each is hydrogen, OH, amino, etc.; R⁵ and R⁶ each is hydrogen, OH, halogeno, optionally substituted alkyl, etc.; Q is alkylene, alkenylene, etc.; ring A is aryl or heteroaryl; the ring (R1) shown below is any of the rings (R2) shown below; and G is a group represented by the following general formula (G-1) or (G-2) (wherein E¹ is hydrogen, fluorine, or OH; and E² is hydrogen, fluorine, methyl, etc.)]. They have human SGLT inhibitory activity and are useful as a preventive or therapeutic agent for diseases attributable to hyperglycemia, such as diabetes, postprandial hyperglycemia, impaired glucose tolerance, complications of diabetes, and obesity.

[続葉有]

WO 2005/085237 A1



SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:
— 国際調査報告書

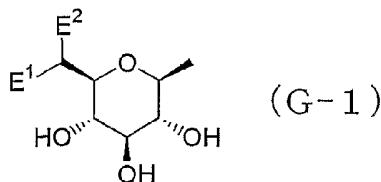
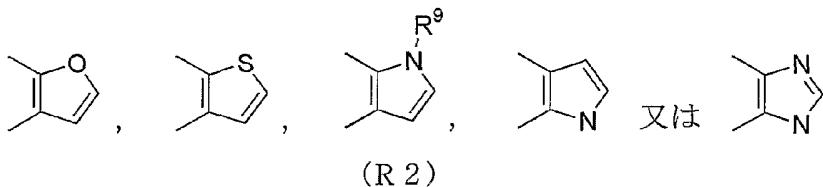
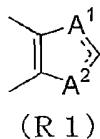
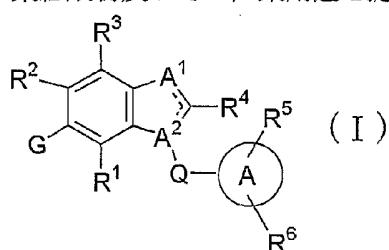
2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、ヒトSGLT活性阻害作用を発現し、糖尿病、食後高血糖、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症等の、高血糖症に起因する疾患の予防又は治療剤として有用な、下記一般式(I)で表される縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ

[式中、R¹～R⁴はH、OH、アミノ基等；R⁵及びR⁶はH、OH、ハロゲン原子、置換可アルキル基等；Qはアルキレン、アルケニレン等；環Aはアリール基又はヘテロアリール基；下記環(R1)は、下記環(R2)で表される基；Gは下記一般式(G-1)又は(G-2)で表される基

(E¹はH、F又はOH；E²はH、F、メチル基等)]、並びにそれを含有する医薬組成物及びその医薬用途を提供するものである。



明細書

縮合複素環誘導体、それを含有する医薬組成物およびその医薬用途

5 技術分野

本発明は、医薬品として有用な縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、それを含有する医薬組成物およびその医薬用途に関するものである。

さらに詳しく述べれば、本発明は、例えば、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症又は肥満症等の高血糖症に起因する疾患の予防又は治療剤として有用な、ヒトSGLT活性阻害作用を有する縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、それを含有する医薬組成物およびその医薬用途に関するものである。

15 背景技術

糖尿病は食生活の変化や運動不足を背景とした生活習慣病の一つである。それ故に、糖尿病患者には食事療法や運動療法が実施されているが、充分なコントロールや継続的実施が困難な場合、薬物療法が併用されている。また、糖尿病の治療により慢性合併症の発症や進展を阻止するためには、長期に亘る厳格な血糖コントロールが必要であることが大規模臨床試験により確認されている（例えば、下記文献1及び2参照）。更には、耐糖能異常や大血管障害に関する多くの疫学研究は、糖尿病に加え、境界型である耐糖能異常も大血管障害のリスク因子であることを示しており、食後高血糖是正の必要性が着目されている（例えば、下記文献3参照）。

現在、近年の糖尿病患者数の急増を背景に糖尿病治療薬として種々の薬剤が開発されており、ビグアナイド薬、スルホニルウレア薬、インスリン感受性増強薬や α -グルコシダーゼ阻害薬などの糖尿病治療薬が使用されている。しかしながら、ビグアナイド薬には乳酸アシドーシス、スルホニルウレア薬には低血糖、インスリン感受性増強薬には浮腫などの副作用が認められることがある上、肥満化を促進させ

ることが懸念されている。また、小腸における糖質の消化・吸収を遅延させる α -グルコシダーゼ阻害薬が食後高血糖改善のために使用されており、その一つであるアカルボースには、耐糖能異常者に適応することにより、糖尿病の発症を予防又は遅延させる効果があることが報告されている（例えば、下記文献 4 参照）。しかし
5 ながら、 α -グルコシダーゼ阻害薬は、単糖であるグルコース摂取による血糖上昇には作用しないため（例えば、下記文献 5 参照）、最近における食事中の糖質構成の変化に伴い、更に広範な糖質吸収阻害作用が要請されている。

また、近年、腎臓において過剰なグルコースの再吸収を阻害することで尿糖の排泄を促進させて血糖値を低下させる、新しいタイプの糖尿病治療薬の研究開発が推
10 進されている（例えば、下記文献 6 参照）。また、腎臓の近位尿細管の S 1 領域に SGLT2（ナトリウム依存性グルコース輸送担体 2）が存在し、この SGLT2 が糸球体ろ過されたグルコースの再吸収に主として関与していることが報告され
15 ている（例えば、下記文献 7 参照）。それ故、ヒト SGLT2 を阻害することにより腎臓での過剰なグルコースの再吸収を抑制し、尿から過剰なグルコースを排泄させることで血糖値を正常化することができる。また、このような尿糖排泄促進薬は過剰な血糖を尿から排泄させるため、体内での糖の蓄積が減少することから、肥満症の防
止又は軽減効果や利尿効果も期待できる。更には、高血糖症に起因し、糖尿病や肥
満症の進展に伴い発症する各種の関連疾患にも有用であると考えられる。

更には、糖質の吸収を司る小腸には、SGLT1（ナトリウム依存性グルコース輸送担体 1）が存在することが知られている。また、ヒト SGLT1 の先天的異常による機能不全の患者ではグルコース及びガラクトースの吸収が不良となることが報告されており（例えば、下記文献 8～10 参照）、SGLT1 はグルコースとガラクトースの吸収に関与することが確認されている（例えば、下記文献 11 及び 12 参照）。加えて、OLETF ラットやストレプトゾトシン誘発糖尿病ラットにおいて SGLT1 の mRNA や蛋白が増加し、グルコース等の吸収が亢進していることが確認されている（例えば、下記文献 13 及び 14 参照）。また、糖尿病患者は、一般的に糖質の消化・吸収が亢進しており、例えば、ヒト小腸において、SGLT1 の mRNA や蛋白が高発現していることが確認されている（例えば、下記文

献15参照)。それ故、ヒトSGLT1を阻害することにより小腸でのグルコース等の糖質吸収を阻害して血糖値の上昇を抑制することができ、特には、上記作用機作に基づき糖質吸収を遅延させて食後高血糖のは止が可能であると考えられる。

従って、上述の問題を軽減又は解消すべく、ヒトSGLT活性阻害作用を有する

5 、新しい作用機序による糖尿病治療薬の早期開発が囁きされている。

本発明記載の縮合複素環誘導体は全く新規な化合物であり、当該誘導体がSGLT1阻害活性及び／又はSGLT2阻害活性を有しており、小腸においてグルコースやガラクトースの吸収を阻害する、或いは腎臓での過剰なグルコースの再吸収を抑制する薬剤として有用であることは何ら報告されていない。

10 文献1：The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 「N. Engl. J. Med.」, 1993年9月, 第329巻, 第14号, p. 977-986;

文献2：UK Prospective Diabetes Study Group, 「ランセット (Lancet)」, 1998年9月, 第352巻, 第9131号, p. 837-853;

文献3：富永真琴, 「内分泌・糖尿病科」, 2001年11月, 第13巻, 第15号, p. 534-542;

文献4：Jean-Louis Chiasson、外5名, 「ランセット (Lancet)」, 2002年6月, 第359巻, 第9323号, p. 2072-2077;

文献5：小高裕之、外3名, 「日本栄養・食糧学会誌」, 1992年, 第45巻, 第1号, p. 27;

20 文献6：Luciano Rossetti、外4名, 「J. Clin. Invest.」, 1987年5月, 第79巻, p. 1510-1515

文献7：Yoshikatsu Kanai、外4名, 「J. Clin. Invest.」, 1994年1月, 第93巻, p. 397-404

文献8：馬場忠雄、外1名, 「別冊日本臨床 領域別症候群シリーズ」, 1998年, 第19号, p. 552-554;

文献9：笠原道弘、外2名, 「最新医学」, 1996年1月, 第51巻, 第1号, p. 84-90;

文献10：土屋友房、外1名, 「日本臨牀」, 1997年8月, 第55巻, 第

8号, p. 2131-2139;

文献11:金井好克, 「腎と透析」, 1998年12月, 第45巻, 臨時増刊号, p. 232-237;

文献12:E.Turk、外4名, 「ネイチャー (Nature)」, 1991年3月, 第5350巻, p. 354-356;

文献13:Y. Fujita、外5名, 「Diabetologia」, 1998年, 第41巻, p. 1459-1466;

文献14:J.Dyer、外5名, 「Biochem. Soc. Trans.」, 1997年, 第25巻, p. 479S;

文献15:J.Dyer、外4名, 「Am. J. Physiol.」, 2002年2月, 第282巻, 第2号, p. G241-G248

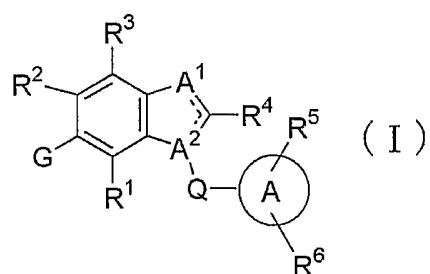
発明の開示

本発明者らは、ヒトSGLT活性阻害作用を発現する化合物を見出すべく鋭意検討した結果、下記一般式(I)で表されるある種の縮合複素環誘導体が、下記の如くヒトSGLT1及び/又はSGLT2阻害活性を発現し、血糖値上昇抑制作用若しくは血糖低下作用を有する優れた薬剤であるという知見を得、本発明を成すに至った。

本発明は、ヒトSGLT活性阻害作用を発現する新規な化合物、それを含有する医薬組成物及びその医薬用途を提供するものである。

即ち、本発明は、

[1] 下記一般式(I)で表される縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ:



[式中

R¹～R⁴は、独立して、水素原子、水酸基、アミノ基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、シアノ基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基、ハロ(C₁₋₆アルキル)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基、シアノ(C₁₋₆アルキル)基、カルボキシ(C₁₋₆アルキル)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルキル)基、カルバモイル(C₁₋₆アルキル)基、アミノ(C₁₋₆アルキル)基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)アミノ(C₁₋₆アルキル)基、ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、カルボキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルコキシ)基、カルバモイル(C₁₋₆アルコキシ)基、アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基、C₃₋₇シクロアルキル基、C₃₋₇シクロアルキルオキシ基、C₃₋₇シクロアルキル(C₁₋₆アルキル)基、又はC₃₋₇シクロアルキル(C₁₋₆アルコキシ)基であり；

R⁵及びR⁶は、独立して、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキル基、C₂₋₆アルケニル基、C₂₋₆アルキニル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₂₋₆アルケニルオキシ基、C₁₋₆アルキルチオ基、C₂₋₆アルケニルチオ基、ハロ(C₁₋₆アルキル)基、ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ハロ(C₁₋₆アルキルチオ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基、ヒドロキシ(C₂₋₆アルケニル)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基、カルボキシ基、カルボキシ(C₁₋₆アルキル)基、カルボキシ(C₂₋₆アルケニル)基、カルボキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、カルボキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルキル)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルコキシ)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルキルチオ)基、C₁₋₆アルキルスルフィニル基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、-U-V-W-N(R⁷)-Z、又は環置換基として下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(i)～(x x v i i i)であり；
 (i) C₆₋₁₀アリール基、(i i) C₆₋₁₀アリール-O-、(i i i) C₆₋₁₀アリール-S-、(i v) C₆₋₁₀アリール(C₁₋₆アルキル)基、(v) C₆₋₁₀アリール(C₁₋₆

アルコキシ) 基、 (v i) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 (v i i) ヘテロアリール基、 (v i i i) ヘテロアリール-O-、 (i x) ヘテロアリール-S-、 (x) ヘテロアリール (C_{1-6} アルキル) 基、 (x i) ヘテロアリール (C_{1-6} アルコキシ) 基、 (x i i) ヘテロアリール (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 (x i i i)

5 C_{3-7} シクロアルキル基、 (x i v) C_{3-7} シクロアルキル-O-、 (x v) C_{3-7} シクロアルキル-S-、 (x v i) C_{3-7} シクロアルキル (C_{1-6} アルキル) 基、 (x v i i) C_{3-7} シクロアルキル (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 (x i x) ヘテロシクロアルキル基、 (x x) ヘテロシクロアルキル-O-、 (x x i) ヘテロシクロアルキル-S-、 (x x i i) ヘテロシクロアルキル (C_{1-6} アルキル) 基、 (x x i i i) ヘテロシクロアルキル (C_{1-6} アルコキシ) 基、 (x x i v) ヘテロシクロアルキル (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 (x x v) 芳香族環状アミノ基、 (x x v i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルキル) 基、 (x x v i i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルコキシ) 基又は (x x v i i i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルキルチオ) 基

15 Uは、 -O-、 -S-又は単結合であり（但し、Uが-O-又は-S-の場合、V及びWは同時に単結合ではない）；

Vは、水酸基を有していてもよい C_{1-6} アルキレン基、 C_{2-6} アルケニレン基又は単結合であり；

Wは、-CO-、-SO₂-、-C(=NH)-又は単結合であり；

20 Zは、水素原子、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 C_{6-10} アリール (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基、ホルミル基、-R^A、-COR^B、-SO₂R^B、-CON(R^C)R^D、-CSN(R^C)R^D、-SO₂NHR^A又は-C(=NR^E)N(R^F)R^Gであり；

$R^?$ 、 R^A 、 R^C 及び R^D は、独立して、水素原子、下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよい C_{1-6} アルキル基、又は下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(x x i x)～(x x x i i)であり；

(x x i x) C_{6-10} アリール基、(x x x) ヘテロアリール基、(x x x i) C_{3-7}

シクロアルキル基又は(x x x i i) ヘテロシクロアルキル基

或いは、Z及びR⁷が結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；若しくは

5 R^c及びR^dが結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

R^bは、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、C₆₋₁₀アリールスルホニルアミノ基、下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよいC₁₋₆アルキル基、又は下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(x x x i i i)～(x x x v i)であり；(x x x i i i) C₆₋₁₀アリール基、(x x x i v) ヘテロアリール基、(x x x v) C₃₋₇シクロアルキル基又は(x x x v i) ヘテロシクロアルキル基

10 R^e、R^f及びR^gは、独立して、水素原子、シアノ基、カルバモイル基、C₂₋₇アシル基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₆₋₁₀アリール(C₂₋₇アルコキシカルボニル基、ニトロ基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、スルファミド基、カルバミミドイル基、又は下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよいC₁₋₆アルキル基であるか；或いは

R^e及びR^fが結合してエチレン基を形成し；若しくは

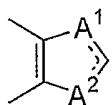
15 R^f及びR^gが結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択される任意の基を有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

Qは、-C₁₋₆アルキレン-、-C₂₋₆アルケニレン-、-C₂₋₆アルキニレン-、-C₁₋₆アルキレン-O-、-C₁₋₆アルキレン-S-、-O-C₁₋₆アルキレン-、-S-C₁₋₆アルキレン-、-C₁₋₆アルキレン-O-C₁₋₆アルキレン-、-C₁₋₆アルキレン-S-C₁₋₆アルキレン-、-CON(R⁸)-、-N(R⁸)CO-、-C₁₋₆アルキレン-CON(R⁸)-、又は-CON(R⁸)-C₁₋₆アルキレン-であり；

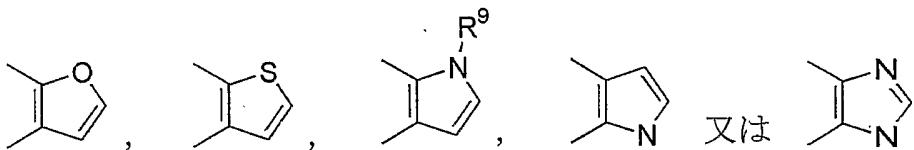
20 R⁸は、水素原子又はC₁₋₆アルキル基であり；

環Aは、C₆₋₁₀アリール基又はヘテロアリール基であり；

環



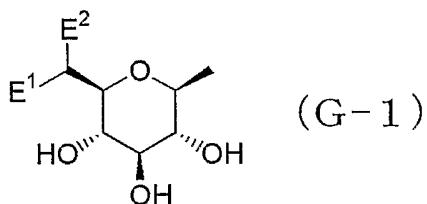
は、



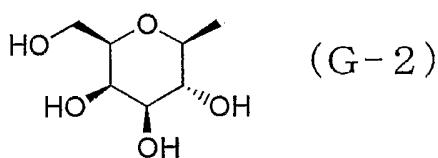
であり；

5 R⁹は、水素原子、C₁₋₆アルキル基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、C₃₋₇シクロアルキル基又はC₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルキル）基であり；

Gは、式



または式



10

で表される基であり；

E¹は水素原子、フッ素原子又は水酸基であり；

E²は水素原子、フッ素原子、メチル基又はヒドロキシメチル基であり；

[置換基群α]

15 ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、ハロ（C₁₋₆アルキル）基、ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキル）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、アミノ（C₁₋₆アルキル）基、アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基、モノ又はジ（C₁₋₆アル

キル) アミノ基、モノ又はジ [ヒドロキシ (C_{1-6} アルキル)] アミノ基、 C_{1-6} アルキルスルホニル基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ (C_{1-6} アルキル) 基、カルボキシ基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、スルファモイル基、及び $-CON(R^H)R^I$

5 [置換基群β]

ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルキルチオ基、ハロ (C_{1-6} アルコキシ) 基、ハロ (C_{1-6} アルキルチオ) 基、ヒドロキシ (C_{1-6} アルコキシ) 基、ヒドロキシ (C_{1-6} アルキルチオ) 基、アミノ (C_{1-6} アルコキシ) 基、アミノ (C_{1-6} アルキルチオ) 基、モノ又はジ (C_{1-6} アルキル) アミノ基、モノ又はジ [10 ヒドロキシ (C_{1-6} アルキル)] アミノ基、ウレイド基、スルファミド基、モノ又はジ (C_{1-6} アルキル) ウレイド基、モノ又はジ [ヒドロキシ (C_{1-6} アルキル)] ウレイド基、モノ又はジ (C_{1-6} アルキル) スルファミド基、モノ又はジ [ヒドロキシ (C_{1-6} アルキル)] スルファミド基、 C_{2-7} アシルアミノ基、アミノ (C_{2-7} アシルアミノ) 基、 C_{1-6} アルキルスルホニル基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ基、カルバモイレ (C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ) 基、カルボキシ基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 $-CON(R^H)R^I$ 、及び環置換基として前記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基 (xxxvii) ~ (xxviii) ;
 (xxxvii) C_{6-10} アリール基、(xxxviii) C_{6-10} アリール-O-、(20 xxix) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルコキシ) 基、(xxxi) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルキルチオ) 基、(xxxi) ヘテロアリール基、(xxxi) ヘテロアリール-O-、(xxxi) C_{3-7} シクロアルキル基、(xxxi) C_{3-7} シクロアルキル-O-、(xxxi) ヘテロシクロアルキル基、(xxxi) ヘテロシクロアルキル-O-、(xxxi) 脂環式アミノ基又は (xxxi) 芳香族環状アミノ基

R^H 及び R^I は、独立して、水素原子、又は下記置換基群γから選択される任意の基を1～3個有していてもよい C_{1-6} アルキル基であるか；或いは

両者が結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群δから選択される任意

の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

[置換基群 γ]

ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、C₁₋₆アルコキシ基、ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）〕アミノ基、ウレイド基、スルファミド基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）ウレイド基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）〕ウレイド基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）スルファミド基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）〕スルファミド基、C₂₋₇アシルアミノ基、アミノ（C₂₋₇アシルアミノ）基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、カルバモイル（C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ）基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、スルファモイル基及び-CON（R^J）R^K

[置換基群 δ]

ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、ハロ（C₁₋₆アルキル）基、ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキル）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、アミノ（C₁₋₆アルキル）基、アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）〕アミノ基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ（C₁₋₆アルキル）基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、スルファモイル基及び-CON（R^J）R^K

R^J及びR^Kは、独立して、水素原子、又は水酸基、アミノ基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、及びカルバモイル基から選択される任意の基を1～3個有していてもよいC₁₋₆アルキル基であるか；或いは
25 両者が結合して隣接する窒素原子と共に、水酸基、アミノ基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ基、C₁₋₆アルキル基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキル）基、及びカルバモイル基から選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基

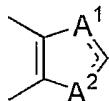
を形成する；

[2] Qがメチレン基、エチレン基、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2-$
又は $-\text{CH}_2\text{S}-$ である、前記〔1〕記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的
に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

5 [3] Qがエチレン基である、前記〔2〕記載の縮合複素環誘導体またはその薬
理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

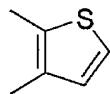
[4] Qがメチレン基である、前記〔2〕記載の縮合複素環誘導体またはその薬
理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

[5] 環



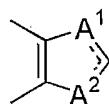
10

が



である、前記〔1〕～〔4〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学
的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

15 [6] 環



が



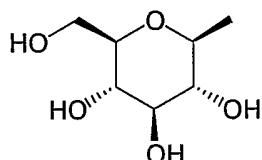
である、前記〔1〕～〔4〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学
的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

[7] R⁵及びR⁶が、独立して、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキ
ル基、C₂₋₆アルケニル基、C₂₋₆アルキニル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₂₋₆アルケニル

オキシ基、C₁₋₆アルキルチオ基、C₂₋₆アルケニルチオ基、ハロ(C₁₋₆アルキル)基、
ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ハロ(C₁₋₆アルキルチオ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アル
キル)基、ヒドロキシ(C₂₋₆アルケニル)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基又
はヒドロキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基である、前記[1]記載の縮合複素環誘導体
5 またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

[8] 環Aがベンゼン環又はピリジン環である、前記[1]、[5]、[6]又
は[7]記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれ
らのプロドラッグ；

[9] Gが式



10 で表される基である、前記[1]～[8]記載の縮合複素環誘導体またはその薬
理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ；

[10] 前記[1]～[9]の何れか記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学
的許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効成分として含有する医薬組
成物；

[11] 前記[1]～[9]の何れか記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学
的許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効成分として含有するヒトS
GLT活性阻害剤；

[12] SGLTがSGLT1及び／又はSGLT2である、前記[11]記載
20 のヒトSGLT活性阻害剤；

[13] 食後高血糖抑制剤である、前記[11]記載のヒトSGLT活性阻害剤
；

[14] 高血糖症に起因する疾患の予防又は治療剤である、前記[11]記載の
ヒトSGLT活性阻害剤；

25 [15] 高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥

満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うつ血性心不全、浮腫、高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、前記〔14〕記載のヒトSGLT活性阻害剤；

5 [16] 耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止剤である、前記〔11〕記載のヒトSGLT活性阻害剤；

[17] 効形が徐放性製剤である、前記〔10〕記載の医薬組成物；

[18] 効形が徐放性製剤である、前記〔11〕記載のヒトSGLT活性阻害剤；

10 [19] 前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、食後高血糖の抑制方法；

15 [20] 前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、高血糖症に起因する疾患の予防又は治療方法；

20 [21] 高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うつ血性心不全、浮腫、高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、前記〔20〕記載の予防又は治療方法；

[22] 前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止方法；

25 [23] 食後高血糖抑制用の医薬組成物を製造するための、前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用；

[24] 高血糖症に起因する疾患の予防又は治療用の医薬組成物を製造するための、前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に

許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用；

〔25〕高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うつ血性心不全、浮腫、

- 5 高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、前記〔24〕記載の使用；

〔26〕耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止用の医薬組成物を製造するための、前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用；

10 〔27〕インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6

- 15 ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロ

- 20 テインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイ

- 25 ン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブロート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、

コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンⅠ受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬
5 および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せてなる、前記〔10〕記載の医薬組成物；

〔28〕インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼⅠ阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-1、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラーート系化
10
15
20
25

合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтラニンフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチニ酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンⅠⅠ受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せてなる、前記〔11〕記載のヒトSGLT活性阻害剤；

〔29〕インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイト薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼⅠⅠ阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイ

ン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラーート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せて投与することからなる、前記〔19〕記載の食後高血糖の抑制方法；

〔30〕インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼI I 阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼI V阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長

因子ーI、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラーート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイルトランスクアレン合成酵素阻害薬、低比重リボ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神經遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せて投与することからなる、前記〔20〕記載の高血糖症に起因する疾患の予防又は治療方法；

〔31〕インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロ

テインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラーート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神經遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せて投与することからなる、前記〔21〕記載の耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止方法；

〔32〕食後高血糖抑制用の医薬組成物を製造するための、(A) 前記〔1〕～〔9〕の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B) インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害薬、グリコゲンホスホリラ

一ゼ阻害薬、グルコースー6ーホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼー3阻害薬、グルカゴン様ペプチドー1、グルカゴン様ペプチド1ー類縁体、グルカゴン様ペプチドー1アゴニスト、
5 アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子N F- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子ーI、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシー-1-メチルヒダントイン、E G B - 7 6 1、ビモクロモル、スロデキシド、Y-1 2 8、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA:コレステロールアシリル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なく
20 とも1種の薬剤の使用；

[33]高血糖症に起因する疾患の予防又は治療用の医薬組成物を製造するための、(A)前記[1]～[9]の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B)インスリン感受

性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、
5 インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害
薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、
フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、
肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ3阻害
薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様
ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アル
10 ドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、
γ-アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転
写因子NF-κB阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化-α-リンクト
ーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長
因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導
15 体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモ
クロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタ
リルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブロート系化合物、β₃-アドレナリン
受容体アゴニスト、アシリルコエンザイムA:コレステロールアシリル基転移酵素阻害
薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、
20 リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、
リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスクフェラーゼ阻害薬、ス
クアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁
酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステ
ル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エン
25 ドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵
素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管
拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、α₂-アドレナリン受容体アゴニ
スト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からな

る群より選択される少なくとも1種の薬剤の使用；

[34] 耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止用の医薬組成物を製造するための、

(A) 前記[1]～[9]の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B) インスリン感受性増

5 強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、イン

スリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害薬、

グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フル

10 クトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナー阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、

グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドー

ス還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因

子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーア

シッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウ

リジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモ

20 ル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタリルコ

エンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、ブ

ロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパ

25 一ゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポ

キシゲナー阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクア

レン合成酵素阻害薬、低比重リボ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸

着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転

送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペ

プチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンⅠⅠ受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_1 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤の使用；等に関するものである。

本発明において、C₁₋₆アルキル基とは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、ヘキシリル基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキル基をいう。C₁₋₆アルキレン基又は-C₁₋₆アルキレンーとは、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、プロピレン基、1,1-ジメチルエチレン基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキレン基をいう。-C₁₋₅アルキレンーとは、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、プロピレン基、1,1-ジメチルエチレン基等の炭素数1～5の直鎖状または枝分かれ状のアルキレン基をいう。-C₁₋₄アルキレンーとは、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、プロピレン基、1,1-ジメチルエチレン基等の炭素数1～4の直鎖状または枝分かれ状のアルキレン基をいう。ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基とは、水酸基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。アミノ(C₁₋₆アルキル)基とは、アミノメチル基、2-アミノエチル基等の、アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。シアノ(C₁₋₆アルキル)基とは、シアノ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。カルバモイル(C₁₋₆アルキル)基とは、カルバモイル基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。カルボキシ(C₁₋₆アルキル)基とは、カルボキシ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。

C₁₋₆アルコキシ基とは、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、tert-ペンチルオキシ基、ヘキシリルオキシ基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルコキシ基をいう。ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基とは、水酸基で置換され

た上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。カルボキシ(C₁₋₆アルコキシ)基とは、カルボキシ基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基とは、アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。カルバモイル(C₁₋₆アルコキシ)基とは、カルバモイル基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。C₁₋₆アルキルチオ基とは、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、tert-ペンチルチオ基、ヘキシリルチオ基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキルチオ基をいう。ヒドロキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基とは、水酸基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。カルボキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基とは、カルボキシ基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。アミノ(C₁₋₆アルキルチオ)基とは、アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。

C₂₋₆アルケニル基とは、ビニル基、アリル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、2-メチルアリル基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のアルケニル基をいう。C₂₋₆アルケニレン基又は-C₂₋₆アルケニレン-とは、ビニレン基、プロペニレン基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のアルケニレン基をいう。-C₂₋₅アルケニレン-とは、ビニレン基、プロペニレン基等の炭素数2～5の直鎖状または枝分かれ状のアルケニレン基をいう。-C₂₋₄アルケニレン-とは、ビニレン基、プロペニレン基等の炭素数2～4の直鎖状または枝分かれ状のアルケニレン基をいう。ヒドロキシ(C₂₋₆アルケニル)基とは、水酸基で置換された上記C₂₋₆アルケニル基をいう。カルボキシ(C₂₋₆アルケニル)基とは、カルボキシ基で置換された上記C₂₋₆アルケニル基をいう。C₂₋₆アルケニルオキシ基とは、ビニルオキシ基、アリルオキシ基、1-プロペニルオキシ基、イソプロペニルオキシ基、1-ブテニルオキシ基、2-ブテニルオキシ基、2-メチルアリルオキシ基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のアルケニルオキシ基をいう。C₂₋₆アルケニルチオ基とは、ビニルチオ基、アリルチオ基、1-プロペニルチオ基、イソプロペニルチオ基、1-ブテニルチオ基、2-ブテニルチオ基、2-メチルアリルチオ基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のア

ルケニルチオ基をいう。C₂₋₆アルキニル基とは、エチニル基、2-プロピニル基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキニル基をいう。-C₂₋₆アルキニレンーとは、エチニレン基、プロピニレン基等の炭素数2～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキニレン基をいう。-C₂₋₅アルキニレンーとは、エチニレン基、プロ

5 ピニレン基等の炭素数2～5の直鎖状または枝分かれ状のアルキニレン基をいう。

-C₂₋₄アルキニレンーとは、エチニレン基、プロピニレン基等の炭素数2～4の直鎖状または枝分かれ状のアルキニレン基をいう。

モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基とは、上記C₁₋₆アルキル基でモノ置換されたアミノ基或いは異種又は同種の上記C₁₋₆アルキル基でジ置換されたアミノ基
10 をいう。モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)アミノ(C₁₋₆アルキル)基とは、上記モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基とは、上記モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。モノまたはジ〔ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)〕アミノ基とは、上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)
15 基でモノ置換されたアミノ基或いは任意の上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基でジ置換されたアミノ基をいう。モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)ウレイド基とは、上記C₁₋₆アルキル基でモノ置換されたウレイド基或いは任意の上記C₁₋₆アルキル基でジ置換されたウレイド基をいう。モノまたはジ〔ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)〕ウ
20 レイド基とは、上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基でモノ置換されたウレイド基或いは任意の上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基でジ置換されたウレイド基をいう。モノまたはジ(C₁₋₆アルキル)スルファミド基とは、上記C₁₋₆アルキル基でモノ置換されたスルファミド基或いは任意の上記C₁₋₆アルキル基でジ置換されたスルファミド基をいう。モノまたはジ〔ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)〕スルファミド基とは、上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)
25 基でモノ置換されたスルファミド基或いは任意の上記ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基でジ置換されたスルファミド基をいう。C₂₋₇アシル基とは、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基等の炭素数2～7の直鎖状または枝分かれ状のアシル基をいう。C₂₋₇アシルアミノ基とは、上記C₂₋₇アシル基で置換された

アミノ基をいう。アミノ（C₂₋₇アシルアミノ）基とは、2-アミノアセチルアミノ基、3-アミノプロピオニルアミノ基等の、アミノ基で置換された上記C₂₋₇アシルアミノ基をいう。C₁₋₆アルキルスルフィニル基とは、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキルスルフィニル基をいう。C₁₋₆アルキルスルホニル基とは、メタンスルホニル基、エタンスルホニル基等の炭素数1～6の直鎖状または枝分かれ状のアルキルスルホニル基をいう。C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基とは、上記C₁₋₆アルキルスルホニル基で置換されたアミノ基をいう。カルバモイル（C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ）基とは、カルバモイルメタンスルホニルアミノ基等の、カルバモイル基で置換された上記C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基をいう。C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ（C₁₋₆アルキル）基とは、上記C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。

ハロゲン原子とはフッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子をいう。ハロ（C₁₋₆アルキル）基とは、任意の上記ハロゲン原子で1～3置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基とは、任意の上記ハロゲン原子で1～3置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。ハロ（C₁₋₆アルキルチオ）基とは、任意の上記ハロゲン原子で1～3置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。C₂₋₇アルコキシカルボニル基とは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソブチルオキシカルボニル基、sec-ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、イソペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、tert-ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシリオキシカルボニル基等の炭素数2～7の直鎖状または枝分かれ状のアルコキシカルボニル基をいう。C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキル）基とは、上記C₂₋₇アルコキシカルボニル基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルコキシ）基とは、上記C₂₋₇アルコキシカルボニル基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキルチオ）基とは、上記C₂₋₇アルコキシカルボニル基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。

チオ基をいう。C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₂₋₆アルケニル）基とは、上記C₂₋₇アルコキシカルボニル基で置換された上記C₂₋₆アルケニル基をいう。

C₃₋₇シクロアルキル基又はC₃₋₇シクロアルキルーとは、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシリ基またはシクロヘプチル基をいう

- 5 C₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルキル）基とは、上記C₃₋₇シクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。C₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルコキシ）基とは、上記C₃₋₇シクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。C₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルキルチオ）基とは、上記C₃₋₇シクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。C₃₋₇シクロアルキルオキシ基とは、上記C₃₋₇シクロアルキル基で置換された水酸基をいう。ヘテロシクロアルキル基又はヘテロシクロアルキルーとは、モルホリン、チオモルホリン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、アジリジン、アゼチジン、ピロリジン、イミダゾリジン、オキサゾリン、ピペリジン、ピペラジン、ピラゾリジン、ピロリン、イミダゾリン等から派生される、酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選択される任意のヘテロ原子を1～2個結合部位以外の環内に含む3～7員環の脂肪族ヘテロ環基、又はインドリン、イソインドリン、テトラヒドロインドリン、テトラヒドロイソインドリン、ヘキサヒドロインドリン、ヘキサヒドロイソインドリン等から派生される、酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選択される任意のヘテロ原子を1～2個結合部位以外の環内に含む5又は6員環と6員環が縮合した脂肪族ヘテロ環基をいう。ヘテロシクロアルキル（C₁₋₆アルキル）基とは、上記ヘテロシクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。ヘテロシクロアルキル（C₁₋₆アルコキシ）基とは、上記ヘテロシクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。ヘテロシクロアルキル（C₁₋₆アルキルチオ）基とは、上記ヘテロシクロアルキル基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。

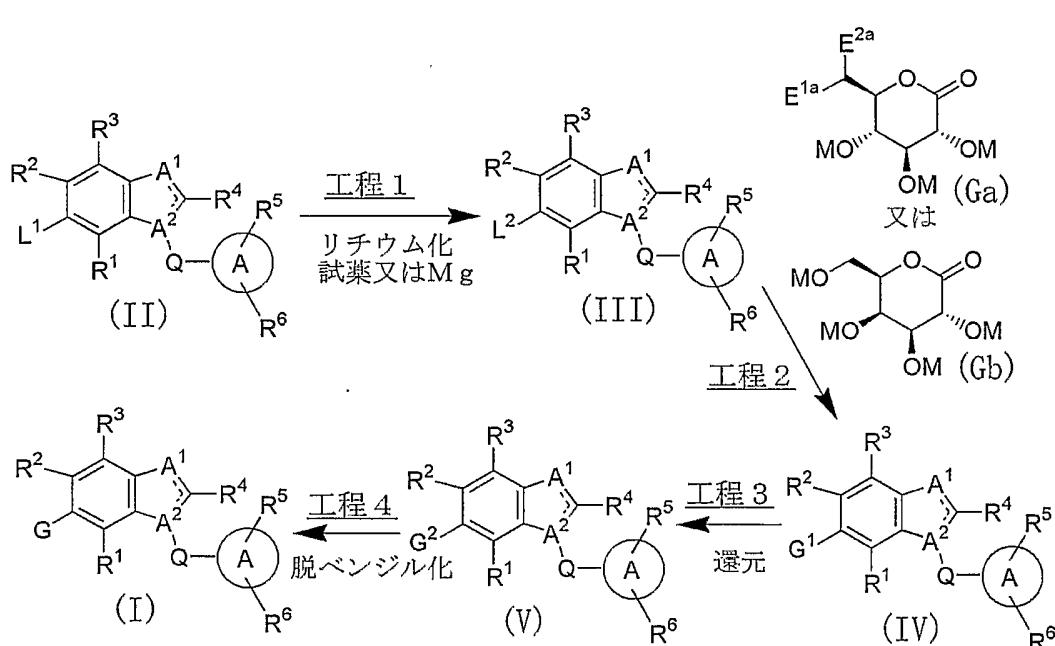
- 25 C₆₋₁₀アリール基又はC₆₋₁₀アリールーとは、フェニル基、ナフチル基等の炭素数6又は10の芳香族環状炭化水素基をいう。C₆₋₁₀アリール（C₁₋₆アルキル）基とは、上記C₆₋₁₀アリール基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。C₆₋₁₀アリール（C₁₋₆アルコキシ）基とは、上記C₆₋₁₀アリール基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基を

いう。C₆₋₁₀アリール (C₁₋₆アルキルチオ) 基とは、上記C₆₋₁₀アリール基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。C₆₋₁₀アリールスルホニルアミノ基とは、ベンゼンスルホニルアミノ基等の、上記C₆₋₁₀アリール基を有するスルホニルアミノ基をいう。C₆₋₁₀アリール (C₂₋₇アルコキシカルボニル) 基とは、上記C₆₋₁₀アリール基で置換された上記C₂₋₇アルコキシカルボニル基をいう。ヘテロアリール基又はヘテロアリールーとは、チアゾール、オキサゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、ピロール、チオフェン、イミダゾール、ピラゾール、オキサジアゾール、チオジアゾール、テトラゾール、フラザン等から派生される、酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選択される任意のヘテロ原子を1～4個結合部位以外の環内に含む5又は6員環の芳香族ヘテロ環基、又はインドール、イソインドール、ベンゾフラン、イソベンゾフラン、ベンゾチオフェン、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、インダゾール、ベンゾイミダゾール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、キノキサリン、キナゾリン、シノリン、インドリジン、ナフチリジン、ブテリジン等から派生される、酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選択される任意のヘテロ原子を1～4個結合部位以外の環内に含む5又は6員環と6員環が縮合した芳香族ヘテロ環基をいう。ヘテロアリール (C₁₋₆アルキル) 基とは、上記ヘテロアリール基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。ヘテロアリール (C₁₋₆アルコキシ) 基とは、上記ヘテロアリール基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。ヘテロアリール (C₁₋₆アルキルチオ) 基とは、上記ヘテロアリール基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。

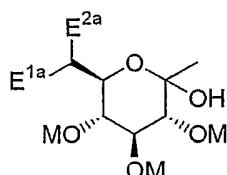
脂環式アミノ基とは、モルホリノ基、チオモルホリノ基、1-アジリジニル基、1-アゼチジニル基、1-ピロリジニル基、ピペリジノ基、1-イミダゾリジニル基、1-ピペラジニル基、ピラゾリジニル基等の、結合部位の窒素原子の他に酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選択される1個のヘテロ原子を環内に有してもよい、5又は6員環の脂肪族環状アミノ基をいう。芳香族環状アミノ基とは、1-イミダゾリル基、1-ピロリル基、ピラゾリル基、1-テトラゾリル基等の、結合部位の窒素原子の他に窒素原子を1～3個環内に有してもよい5員環の芳香族環状アミノ基をいう。芳香族環状アミノ (C₁₋₆アルキル) 基とは、上記芳香

族環状アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキル基をいう。芳香族環状アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基とは、上記芳香族環状アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルコキシ基をいう。芳香族環状アミノ（C₁₋₆アルキルチオ）基とは、上記芳香族環状アミノ基で置換された上記C₁₋₆アルキルチオ基をいう。

- 5 水酸基の保護基とは、メチル基、ベンジル基、メトキシメチル基、アセチル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、*tert*-ブチルジメチルシリル基、*tert*-ブチルジフェニルシリル基、アリル基等の一般的に有機合成反応において用いられる水酸基の保護基をいう。アミノ基の保護基とは、ベンジルオキシカルボニル基、*tert*-ブチルトキシカルボニル基、ベンジル基、アセチル基、トリフルオロアセチル基等の一般的に有機合成反応において用いられるアミノ基の保護基をいう。カルボキシ基の保護基とは、メチル基、エチル基、ベンジル基、*tert*-ブチルジメチルシリル基、アリル基等の一般的に有機合成反応において用いられるカルボキシ基の保護基をいう。また、置換基Qにおいて、左側の結合部位が含窒素縮合環との結合を意味し、右側の結合部位が環Aとの結合を意味する。
- 10 15 本発明の前記一般式（I）で表される化合物は、以下の方法或いはそれらに準じた方法、又はその他文献記載の方法或いはそれらに準じた方法等に従い製造することができる。

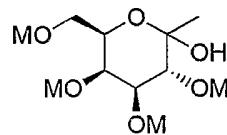


[式中のE^{1a}は水素原子、フッ素原子又はベンジルオキシ基であり；E^{2a}は水素原子、フッ素原子、メチル基又はベンジルオキシメチル基であり；L¹は塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子であり；L²はリチウム原子、MgCl、MgBr又はMgIであり；Mはベンジル基であり；G¹は、式



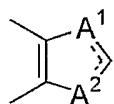
5

又は式



(式中のM、E^{1a}及びE^{2a}は前記と同じ意味をもつ。)で表される基であり；G²は水酸基がベンジル基で保護されている前記Gであり；R¹～R⁶、G、Q、環A及び

10 環



は前記と同じ意味をもつ。但し、各化合物中に水酸基、アミノ基及び／又はカルボキシ基が存在する場合、適宜保護基を有しているものを使用しても構わない。]

工程 1

15 前記一般式(I I)で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム等のリチウム化試薬を用いてリチウム化するか、或いは、2) 不活性溶媒中、ヨウ素、1,2-ジプロモエタン等の添加剤の存在下、マグネシウムを用いてGrignard試薬を調製することにより、前記一般式(I I I)で表される化合物を製造することができる。リ
20 チウム化反応に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常-100～

0 °Cであり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1分間～3時間である。Grignard試薬の調製に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0 °C～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～5時間である。

工程2

前記一般式(I II)で表される化合物を、不活性溶媒中、前記一般式(G a)又は(G b)で表される糖ラクトンと縮合することにより、前記一般式(I V)で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常−100 °C～室温であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常5分間～5時間である。

工程3

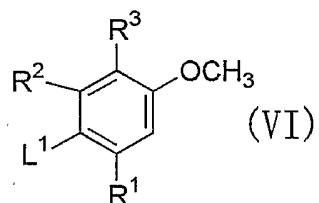
前記一般式(I V)で表される化合物を、不活性溶媒中、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体の存在下、トリエチルシラン、トリイソプロピルシラン等の試薬を用いて還元し、アノマリーの水酸基を除去することにより、前記一般式(V)で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、アセトニトリル、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常−20 °C～室温であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程4

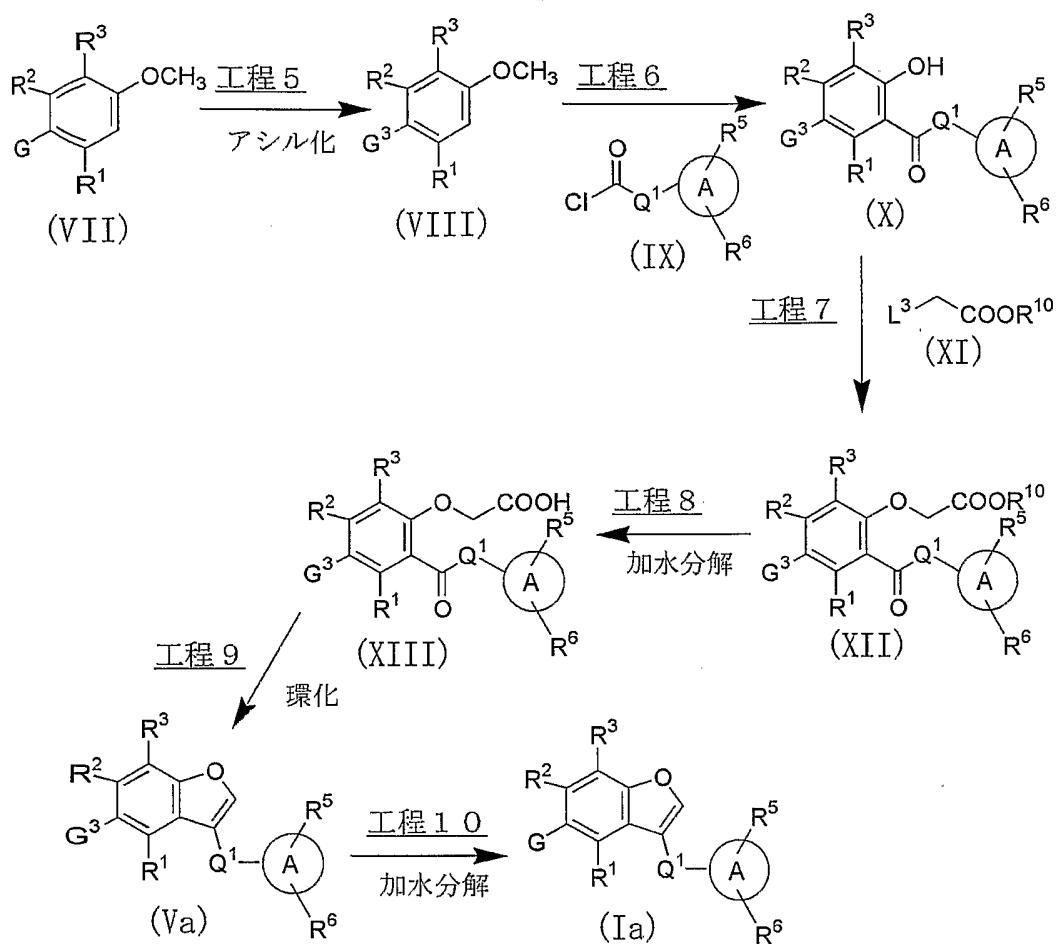
前記一般式(V)で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、パラジウム炭素粉末等のパラジウム系触媒を用いて接触還元するか、或いは、2) 不活性溶媒中、エタンチオール等の試薬を用いて、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体等の酸の存在下に処理して、ベンジル基を除去することにより、本発明の前記一般式(I)で表される化合物を製造することができる。接触還元において用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、酢酸、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0 °C～還流温度であり

、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～2日間である。酸処理において用いられる溶媒としては、例えば、塩化メチレン、1，2-ジクロロエタン、アセトニトリル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

本発明の前記一般式(I)で表される化合物の内、Qが-C₁₋₆アルキレンー、-C₂₋₆アルケニレンー、-C₂₋₆アルキニレンー、-C₁₋₆アルキレン-O-、-C₁₋₆アルキレン-S-、-C₁₋₆アルキレン-O-C₁₋₆アルキレン又は-C₁₋₆アルキレン-S-C₁₋₆アルキレンであるベンゾフラン化合物は、前記方法に準拠して下記化合物(VI)：



から製造できる下記化合物(VII)を用いて、下記工程5～10に従い製造することもできる。



(式中の R^{10} はメチル基又はエチル基であり； G^3 はアセチル基、ピバロイル基、ベ

ンゾイル基等のアシル基で水酸基が保護された前記 G であり； L^3 は塩素原子又は

臭素原子であり； Q^1 は $-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-$ 、 $-\text{C}_{2-6}\text{アルケニレン}-$ 、 $-\text{C}_{2-6}\text{アルキ}$

5 $-\text{ニレン}-$ 、 $-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-\text{O}-$ 、 $-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-\text{S}-$ 、 $-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}$

$- \text{O}-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-$ 又は $-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-\text{S}-\text{C}_{1-6}\text{アルキレン}-$ であり； R^1

$\sim \text{R}^3$ 、 R^5 、 R^6 、 G 及び環 A は前記と同じ意味をもつ。但し、各化合物中に水酸基

、アミノ基及び/又はカルボキシ基が存在する場合、適宜保護基を有しているもの

を使用しても構わない。)

10 工程 5

前記一般式 (VII) で表される化合物を、不活性溶媒中、ピリジン、トリエチルアミン、 N, N -ジイソプロピルエチルアミン等の塩基の存在下、4-ジメチルアミノピリジン等の添加剤の存在下又は非存在下にアセチルクロリド、ピバロイル

クロリド、ベンゾイルクロリド等のアシリ化剤を用いてO-アシリ化することにより、前記一般式（V I I I）で表される化合物を製造することができる。反応に用いられる溶媒としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、酢酸エチル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～5日間である。

工程 6

前記一般式（V I I I）で表される化合物を、不活性溶媒中、塩化アルミニウム等のルイス酸の存在下に前記一般式（I X）で表される化合物を用いてフリーデルクラフツ反応を行い、アシリ化及び脱メチル化することにより、前記一般式（X）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、二硫化炭素、クロロベンゼン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～5時間である。

工程 7

前記一般式（X）で表される化合物を、不活性溶媒中、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の塩基の存在下、前記一般式（X I）で表されるハロ酢酸エステルを用いてO-アルキル化することにより、前記一般式（X I I）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常室温～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～5日間である。

25 工程 8

前記一般式（X I I）で表される化合物を、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の塩基性物質の存在下に加水分解させることにより、前記一般式（X I I I）で表されるフェノキシ酢酸誘導体を製造することができる。用いられる溶媒としては

、例えば、メタノール、エタノール、2-プロパノール、テトラヒドロフラン、水、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常室温～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。

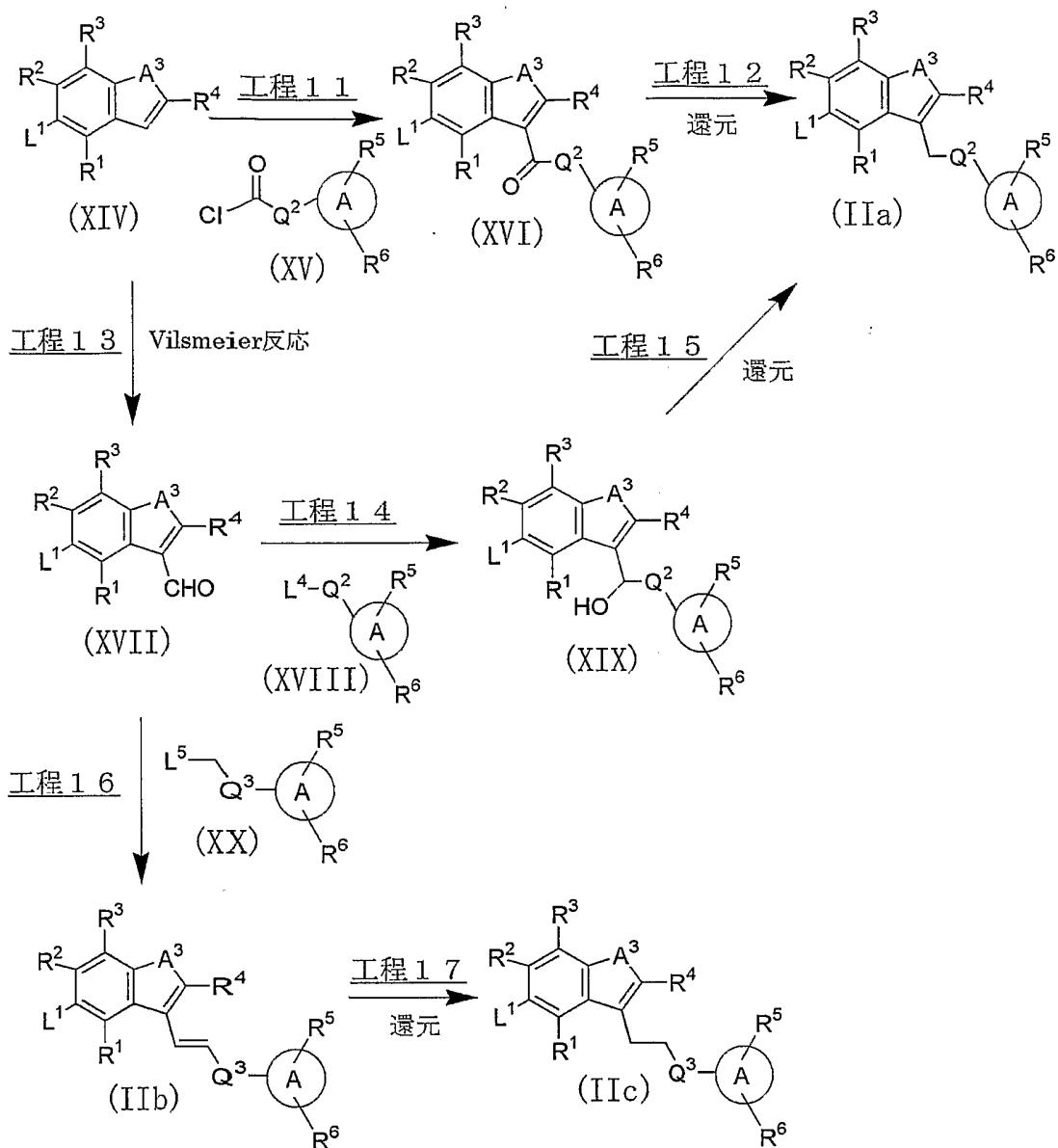
5 工程 9

前記一般式（X I I I）で表される化合物を、不活性溶媒中、酢酸ナトリウム及び無水酢酸の存在下に環化させることにより、前記一般式（V a）で表されるベンゾフラン誘導体を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、酢酸などを挙げることができ、反応温度は通常50℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～3日間である。

工程 10

前記一般式（V a）で表される化合物を、水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド等の塩基性物質の存在下に加水分解させることにより、本発明の前記一般式（I a）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、水、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

前記製造方法における出発原料は、文献記載の方法或いはそれらに準じた方法等に従い製造することができる。また、前記一般式（I I ）で表される化合物の内、下記一般式（I I a）、（I I b）又は（I I c）で表される化合物は、下記工程11～17に従い製造することもできる。



(式中のA³は酸素原子、硫黄原子又はR⁹と結合する窒素原子であり；L⁴はリチウム原子、Mg C 1、Mg Br又はMg Iであり；L⁵は-P(=O)(OR¹¹)₂又は-P⁺(PPh₃)₃X⁻であり；R¹¹はC₁₋₆アルキル基であり；Phはフェニル基であり；Xは塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子であり；Q²は単結合、-C₁₋₅アルキレンー、-C₂₋₅アルケニレンー、-C₂₋₅アルキニレンー、-C₁₋₅アルキレンー-O-、-C₁₋₅アルキレン-S-、-C₁₋₅アルキレン-O-C₁₋₆アルキレンー又は-C₁₋₅アルキレン-S-C₁₋₆アルキレンーであり；Q³は単結合、-C₁₋₄アルキレンー、-C₂₋₄アルケニレンー、-C₂₋₄アルキニレンー、-C₁₋₄アルキレン-O-、-C₁₋₄アル

キレン-S-、-C₁₋₄アルキレン-O-C₁₋₆アルキレン-又は-C₁₋₄アルキレン-S-C₁₋₆アルキレン-であり；R¹～R⁶、R⁹、L¹及び環Aは前記と同じ意味をもつ。）

工程 1 1

5 前記一般式（XIV）で表される化合物を、不活性溶媒中、塩化アルミニウム等のルイス酸の存在下に前記一般式（XV）で表される化合物を用いてフリーデルクラフツ反応を行い、アシル化及することにより、前記一般式（XVI）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、二硫化炭素、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、
10 反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程 1 2

前記一般式（XVI）で表される化合物を、不活性溶媒中、トリフルオロ酢酸等の酸の存在下、トリエチルシラン等の試薬を用いて還元することにより、前記一般
15 式（IIa）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、トリフルオロ酢酸、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～3日間である。

20 工程 1 3

前記一般式（XIV）で表される化合物を、不活性溶媒中、オキシ塩化リン及びN, N-ジメチルホルムアミドを用いてVilsmeier反応を行うことにより、前記一般式（XVII）で表される化合物を製造することができる。反応に用いられる溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、
25 塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、それらの混合溶媒などを挙げことができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程 1 4

前記一般式（XVII）で表される化合物を、前記一般式（XVIII）で表される有機リチウム試薬又はGrignard試薬を用いて縮合することにより、前記一般式（IX）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常－78℃～室温であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程15

前記一般式（IX）で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、*N,N*-ジメチルアミノピリジンの存在下、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン・ジメチルスルフィド錯体等のボラン試薬を用いて還元するか、或いは、2) 不活性溶媒中、トリフルオロ酢酸、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体等の酸の存在下、トリエチルシラン等の試薬を用いて還元することにより、前記一般式（IIa）で表される化合物を製造することができる。還元1)において用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～5日間である。還元2)において用いられる溶媒としては、例えば、トリフルオロ酢酸、塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～5日間である。

工程16

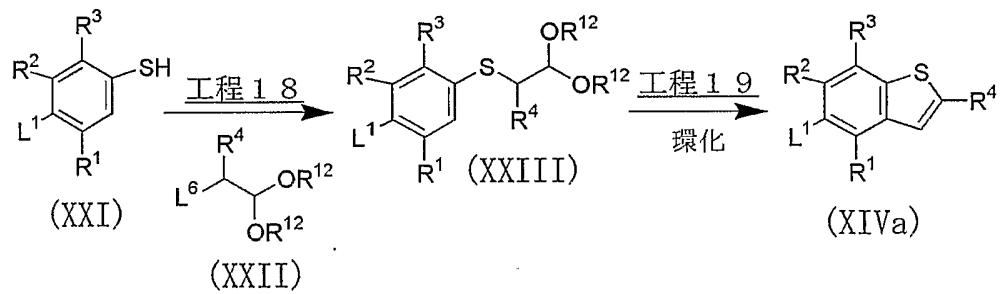
前記一般式（XVII）で表される化合物を、不活性溶媒中、水素化ナトリウム、水酸化ナトリウム、カリウムtert-ブトキシド、*n*-ブチルリチウム、*tert*-ブチルリチウム等の塩基の存在下、前記一般式（XX）で表される化合物を用いてWittig反応又はHorner-Emmons反応を行うことにより、前記一般式（IIb）で表される化合物を製造することができる。反応に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、*N,N*-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メタノール、エタノール、アセトニトリル、水、それらの

混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程 17

5 前記一般式（I I b）で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、パラジウム炭素
粉末等のパラジウム系触媒を用いて接触還元するか、或いは、2) 不活性溶媒中、
トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン等の塩基の存在下又は非
存在下、2, 4, 6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルヒドラジド等の試薬を
用いてジイミド還元することにより、前記一般式（I I c）で表される化合物を製
10 造することができる。接触還元において用いられる溶媒としては、例えば、メタノ
ール、エタノール、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、酢酸、それらの混合溶媒な
どを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用す
る原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～2日間である。ジ
イミド還元において用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエ
15 チルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常室温～
還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なる
が、通常1時間～3日間である。

前記一般式（X I V）で表される化合物の内、 A^3 が硫黄原子である化合物は、下記工程 1 8 及び 1 9 に従い製造することもできる。



20

(式中の L^6 は塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子であり； R^{12} はメチル基又はエチル基であるか、或いは両者が結合してエチレン基又はトリメチレン基を形成し； $R^1 \sim R^4$ 及び L^1 は前記と同じ意味をもつ。)

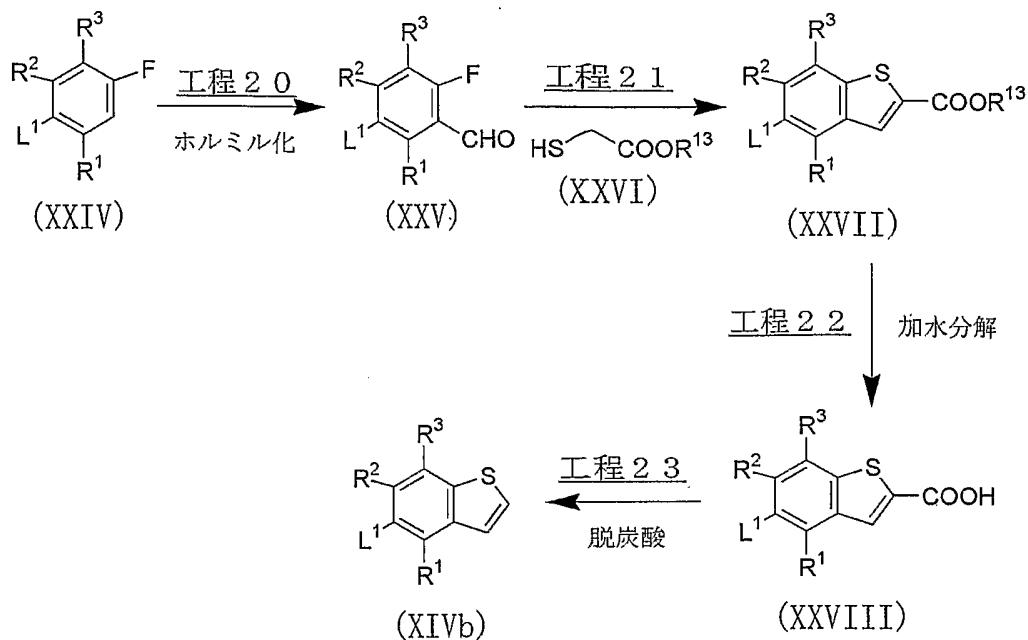
工程 1 8

前記一般式（XX I）で表される化合物を、不活性溶媒中、炭酸カリウム、炭酸セシウム、トリエチルアミン、*N*, *N*-ジイソプロピルエチルアミン等の塩基の存在下、前記一般式（XX I I）で表される化合物を用いて*S*-アルキル化することにより、前記一般式（XX I I I）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、*N*, *N*-ジメチルホルムアミド、アセトン、塩化メチレン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

10 工程 1 9

前記一般式（XX I I I）で表される化合物を、不活性溶媒中、ポリリン酸の存在下に環化させることにより、前記一般式（X I V a）で表されるベンゾチオフェン誘導体を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、ベンゼン、クロロベンゼン、トルエンなどを挙げることができ、反応温度は通常室温～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。

前記一般式（X I V）で表される化合物の内、A³が硫黄原子であり；R⁴が水素原子である化合物は、下記工程20～23に従い製造することもできる。



(式中のR¹³はメチル基又はエチル基であり；R¹～R³及びL¹は前記と同じ意味をもつ。)

工程 2.0

5 前記一般式（XXIV）で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、N, N, N',
 , N' -テトラメチルエチレンジアミン、ヘキサメチルホスホラミド等の添加剤の
 存在下又は非存在下、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-
 ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド等の塩基を用いてリチオ化した後
 、2) N, N-ジメチルホルムアミドを用いてホルミル化することにより、前記一
 般式（XXV）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒として
 は、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙
 げることができ、反応温度は反応1)においては通常-100～0℃で、反応2)
 においては通常-100℃～室温であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反
 応温度などにより異なるが、反応1)においては通常5分間～5時間であり、反応
 2)においては通常5分間～1日間である。

工程 2.1

前記一般式（XXV）で表される化合物を、不活性溶媒中、トリエチルアミン、
 N, N-ジイソプロピルエチルアミン、炭酸カリウム、炭酸セシウム、カリウムt

er t-ブトキシド、水素化ナトリウム等の塩基の存在下、前記一般式（XXVI）で表されるメルカプト酢酸エステルを用いて環化させることにより、前記一般式（XXVII）で表されるベンゾチオフェン誘導体を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、メタノール、エタノール、n-ブタノールなどを挙げることができ、反応温度は通常室温～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常5分間～1日間である。

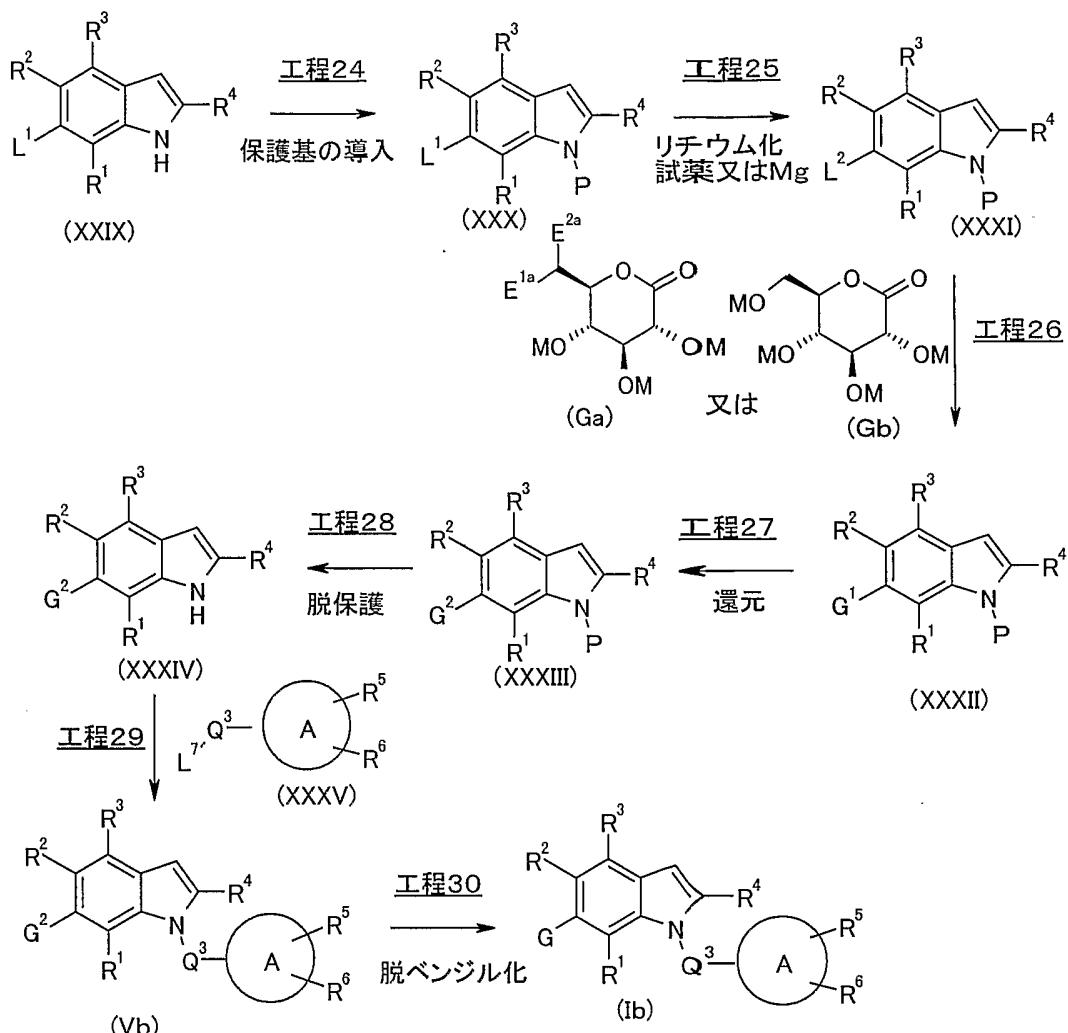
工程22

前記一般式（XXVII）で表される化合物を、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の塩基性物質の存在下に加水分解させることにより、前記一般式（XXVIII）で表されるカルボン酸誘導体を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、2-プロパノール、テトラヒドロフラン、水、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常室温～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。

工程23

前記一般式（XXVIII）で表される化合物を、不活性溶媒中、銅粉末等の触媒を用いて脱炭酸することにより、前記一般式（XIVb）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、キノリンなどを挙げることができ、反応温度は通常100℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

本発明の前記一般（I）で表される化合物の内、下記一般式（Ib）で表される化合物は、下記工程24～30に従い製造することもできる。



[式中のPはトシリル基、ベンゼンスルホニル基等の保護基であり；L⁷は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、メシリルオキシ基又はトシリレオキシ基であり；Q³は、-C₁₋₆アルキレンー、-C₂₋₆アルケニレンー、-C₂₋₆アルキニレンー、-C₁₋₆アルキレンーO-C₁₋₆アルキレンー、-C₁₋₆アルキレン-S-C₁₋₆アルキレンー、-C₁₋₆アルキレン-O-C₁₋₆アルキレンー、-C₁₋₆アルキレン-S-C₁₋₆アルキレンー、-CON(R⁸)-, -C₁₋₆アルキレン-COON(R⁸)-, 又は-COON(R⁸)-C₁₋₆アルキレンーであり；R¹~R⁶、L¹、L²、G¹、G²及び環Aは前記と同じ意味をもつ。]

工程 24

- 10 前記一般式（XXIX）で表される化合物を不活性溶媒中、水素化ナトリウム、水酸化カリウム等の塩基の存在下、トルエンスルホニルクロリド、ベンゼンスルホニルクロリド等の保護化試薬を用いて、窒素原子を保護することにより、前記一般

式 (XXX) で表される化合物を製造することができる。反応に用いられる溶媒としては、例えば、*N*, *N*-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、トルエン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常 0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常 1 時間～1 日間である。

工程 2 5

前記一般式 (XXX) で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、*n*-ブチルリチウム、*sec*-ブチルリチウム、*tert*-ブチルリチウム等のリチウム化試薬を用いてリチウム化するか、或いは、2) 不活性溶媒中、ヨウ素、1, 2-ジブロモエタン等の添加剤の存在下、マグネシウムを用いて Grignard 試薬を調製することにより、前記一般式 (XXXI) で表される化合物を製造することができる。リチウム化反応に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常 -100～0℃ であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常 1 分間～3 時間である。Grignard 試薬の調製に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常 0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常 30 分間～5 時間である。

工程 2 6

前記一般式 (XXXI) で表される化合物を、不活性溶媒中、前記一般式 (Ga) 又は (Gb) で表される糖ラクトンと縮合することにより、前記一般式 (XXXI) で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常 -100℃～室温であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常 5 分間～5 時間である。

工程 2 7

前記一般式 (XXXII) で表される化合物を、不活性溶媒中、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体の存在下、トリエチルシラン、トリイソプロピルシラン等の

試薬を用いて還元し、アノマー位の水酸基を除去することにより、前記一般式（X XX I I I）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、アセトニトリル、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常-20℃～室温であり、反応時間は
5 使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

工程 28

前記一般式（XXX I I I）で表される化合物を、不活性溶媒中、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等の塩基を用いて加水分解することにより、前記一般式（X XX I V）で表される脱保護体を製造することができる。用いられる溶媒としては、エタノール、メタノール、水、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド、それらの混合溶媒等を挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～2日間である。
15

工程 29

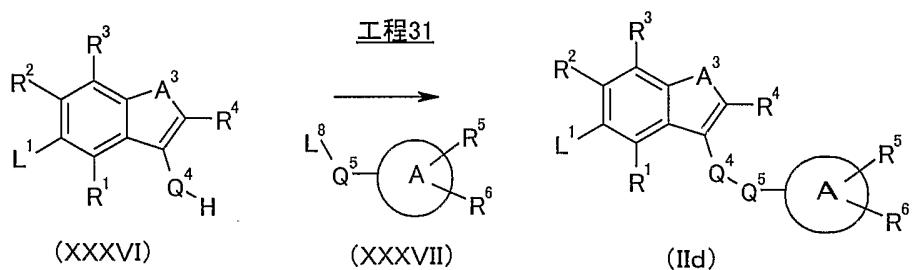
前記一般式（XXX I V）で表される化合物を、不活性溶媒中、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水酸化カリウム、n-ブチルリチウム、tert-ブロトキシカリウム等の塩基の存在下、前記一般式（XXX V）で表される化合物を用いてN-アルキル化又はN-アシリル化することにより、前記一般式（V b）で表される化合物を製造することができる。用いられる溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、トルエン、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。
20

工程 30

前記一般式（V b）で表される化合物を、1) 不活性溶媒中、パラジウム炭素粉末等のパラジウム系触媒を用いて接触還元するか、或いは、2) 不活性溶媒中、エタンチオール等の試薬を用いて、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体等の酸の

存在下に処理して、ベンジル基を除去することにより、本発明の前記一般式（I b）で表される化合物を製造することができる。接触還元において用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、酢酸、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0°C～還流温度であり、
5 反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常1時間～2日間である。酸処理において用いられる溶媒としては、例えば、塩化メチレン、1, 2-ジクロロエタン、アセトニトリル、それらの混合溶媒などを挙げることができ、反応温度は通常0°C～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、反応温度などにより異なるが、通常30分間～1日間である。

10 前記一般式（I I）で表される化合物の内、下記一般式（I I d）で表される化合物は、下記工程31に従い製造することもできる。



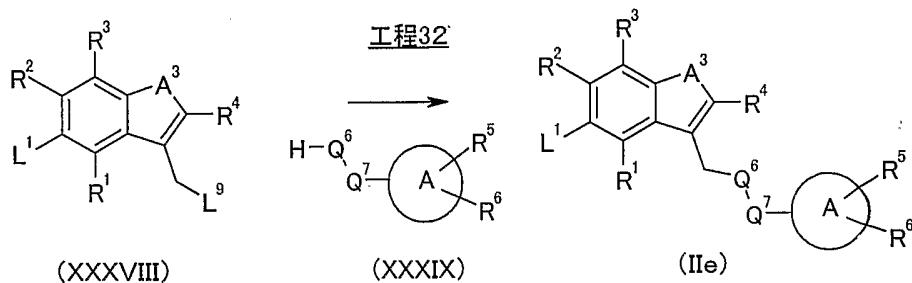
(式中のQ⁴は酸素原子又は硫黄原子であり；Q⁵は-C₁₋₆アルキレンーであり；A³は酸素原子、硫黄原子又はNR⁹であり、L⁸は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、メシルオキシ基又はトシリオキシ基であり；R¹～R⁶、R⁹、L¹及び環Aは前記と同じ意味をもつ。)

工程31

前記一般式（XXXVI）で表される化合物を不活性溶媒中、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、tert-ブトキシカリウム、炭酸セシウム等の塩基の存在下、
20 前記一般式（XXXVI I）で表される化合物を縮合させることにより、前記一般式（I I d）で表される化合物を製造することができる。縮合反応に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトン、メタノール、それらの混合溶媒等を挙げることができ、反応温度は通常0°C～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、

反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。

前記一般式（III）で表される化合物の内、下記一般式（IIe）で表される化合物は、下記工程32に従い製造することもできる。



- 5 (式中のQ⁶は酸素原子又は硫黄原子であり；Q⁷は単結合、C₁₋₆アルキレンであり；L⁹は塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、メシリオキシ基、トシリオキシ基であり；R¹～R⁶、L¹、A³及び環Aは前記と同じ意味をもつ。)

工程32

- 前記一般式(XXXIX)で表される化合物を不活性溶媒中、水素化ナトリウム、
10 水酸化カリウム、tert-ブリトキシカリウム、炭酸セシウム等の塩基の存在下、
前記一般式(XXXVII)で表される化合物を縮合させることにより、前記一般式（IIe）で表される化合物を製造することができる。縮合反応に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトン、メタノール、それらの混合溶媒等を挙げることができ、反応温度は通常0℃～還流温度であり、反応時間は使用する原料物質や溶媒、
15 反応温度などにより異なるが、通常1時間～1日間である。

- 前記製造方法において、水酸基、アミノ基及び／又はカルボキシ基を有する化合物においては、必要に応じて、適宜常法に従い任意に保護基を導入した後反応に供することができる。また保護基は後の工程にて適宜常法に従い除去することができる。

- 前記製造方法において得られる本発明の前記一般式（I）で表される化合物は、慣用の分離手段である分別再結晶法、クロマトグラフィーを用いた精製法、溶媒抽出法、固相抽出法等により単離精製することができる。

本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体は、常法により、その薬理学的に許容される塩とすることができます。このような塩としては、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などの鉱酸との酸付加塩、ギ酸、酢酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、*p*-トルエンスルホン酸、プロピオニ酸
5、クエン酸、コハク酸、酒石酸、フマル酸、酪酸、シュウ酸、マロン酸、マレイン酸、乳酸、リンゴ酸、炭酸、グルタミン酸、アスパラギン酸等の有機酸との酸付加塩、ナトリウム塩、カリウム塩等の無機塩基との塩、*N*-メチル-D-グルカミン、*N, N'*-ジベンジルエチレンジアミン、2-アミノエタノール、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン、アルギニン、リジン等の有機塩基との付加塩を挙げ
10 ことができる。

本発明の前記一般式（I）で表される化合物には、水やエタノール等の医薬品として許容される溶媒との溶媒和物も含まれる。

本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体およびそのプロドラッグのうち、不飽和結合を有する化合物には、2つの幾何異性体である、シス（Z）体
15 の化合物及びトランス（E）体の化合物が存在するが、本発明においてはそのいずれの化合物を使用してもよい。

本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体およびそのプロドラッグのうち、糖部分を除き不斉炭素原子を有する化合物には、2種類の光学異性体である、*R*配置の化合物及び*S*配置の化合物が存在するが、本発明においてはそのいずれの光学異性体を使用してもよく、それらの光学異性体の混合物であっても構わない。

本発明の前記一般式（I）で表される化合物のプロドラッグは、相当するハロゲン化物等のプロドラッグ化試薬を用いて、常法により、前記一般式（I）で表される化合物における水酸基、アミノ基および環状アミノ基（ピラゾール環、ピペラジン環等）から選択される1以上の任意の基に、常法に従い適宜プロドラッグを構成する基を導入した後、所望に応じ、適宜常法に従い単離精製することにより製造することができる。水酸基やアミノ基において使用されるプロドラッグを構成する基としては、例えば、C₂₋₇アシル基、C₁₋₆アルコキシ(C₂₋₇アシル)基、C₂₋₇アルコ

キシカルボニル (C_{2-7} アシル) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 C_{6-10} アリール (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基、 C_{1-6} アルコキシ (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基等を挙げることができ、環状アミノ基において使用されるプロドラッグを構成する基としては、例えば、 C_{2-7} アシル基、 C_{1-6} アルコキシ (C_{2-7} アシル) 基、 C_{2-7} アル
5 コキシカルボニル (C_{2-7} アシル) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 C_{6-10} アリール (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基、 C_{1-6} アルコキシ (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基、(C_{2-7} アシルオキシ) メチル基、1-(C_{2-7} アシルオキシ) エチル基、(C_{2-7} アルコキシカルボニル) オキシメチル基、1-[$(C_{2-7}$ アルコキシカルボニル) オ
10 キシ] エチル基、(C_{3-7} シクロアルキル) オキシカルボニルオキシメチル基、1-[$(C_{3-7}$ シクロアルキル) オキシカルボニルオキシ] エチル基等を挙げることができ。 C_{1-6} アルコキシ (C_{2-7} アシル) 基とは、前記 C_{1-6} アルコキシ基で置換された前記 C_{2-7} アシル基をいい、 C_{2-7} アルコキシカルボニル (C_{2-7} アシル) 基とは、前記
15 C_{2-7} アルコキシカルボニル基で置換された前記 C_{2-7} アシル基をいい、 C_{1-6} アルコキシ (C_{2-7} アルコキシカルボニル) 基とは、前記 C_{1-6} アルコキシ基で置換された前記 C_{2-7} アルコキシカルボニル基をいい、(C_{2-7} アシルオキシ) メチル基とは、前記 C_{2-7} アシル基でO-置換されたヒドロキシメチル基をいい、1-(C_{2-7} アシルオキシ)
20) エチル基とは、前記 C_{2-7} アシル基でO-置換された1-ヒドロキシエチル基をいい、(C_{2-7} アルコキシカルボニル) オキシメチル基とは、前記 C_{2-7} アルコキシカルボニル基でO-置換されたヒドロキシメチル基をいい、1-[$(C_{2-7}$ アルコキシカルボニル) オキシ] エチル基とは、前記 C_{2-7} アルコキシカルボニル基でO-置換された1-ヒドロキシエチル基をいう。また、(C_{3-7} シクロアルキル) オキシカルボニル基とは、前記 C_{3-7} シクロアルキル基を有する環状アルコキシカルボニル基をいい、(C_{3-7} シクロアルキル) オキシカルボニルオキシメチル基とは、上記
25 (C_{3-7} シクロアルキル) オキシカルボニル基でO-置換されたヒドロキシメチル基をいい、1-[$(C_{3-7}$ シクロアルキル) オキシカルボニルオキシ] エチル基とは、上記 (C_{3-7} シクロアルキル) オキシカルボニル基でO-置換された1-ヒドロキシエチル基をいい。更には、プロドラッグを構成する基として、グルコピラノシリル基又はガラクトピラノシリル基を挙げることができ、例えば、グルコピラノシリオキシ基又はガ

ラクトピラノシリオキシ基の4位又は6位の水酸基に導入するのが好ましく、グロコピラノシリオキシ基の4位又は6位の水酸基に導入するのが更に好ましい。

本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体は、例えば、下記ヒトSGLT1又はSGLT2活性阻害作用確認試験において、強力なヒトSGLT1又はSGLT2活性阻害作用を示した。それ故、本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体は、小腸において優れたSGLT1活性阻害作用を発現し、或いは腎臓において優れたSGLT2活性阻害作用を発現し、血糖値の上昇を顕著に抑制し、若しくは血糖値を顕著に低下させることができる。それ故、本発明の前記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体、その薬理学的に許容される塩及びそれらのプロドラッグは、食後高血糖抑制剤、耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止剤、並びに小腸におけるSGLT1活性並びに腎臓におけるSGLT2活性に関連する、例えば、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症（例えば、網膜症、神経障害、腎症、潰瘍、大血管症）、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うっ血性心不全、浮腫、高尿酸血症、痛風等の高血糖症に起因する疾患の予防または治療剤として極めて有用である。

また、本発明の化合物は、少なくとも1種の下記薬剤と適宜組み合わせて使用することもできる。本発明の化合物と組み合わせて使用できる薬剤としては、例えば、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール（D-chiro inositol）、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終

末糖化産物 (advanced glycation end products)

生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト

、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化

酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ (N-a

5 cetylated- α -linked-acid-dipeptidase) 阻

害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子 (PDGF) 、血小板由来

成長因子 (PDGF) 類縁体 (例えば、PDGF-AA、PDGF-BB、PDG

F-AB) 、上皮増殖因子 (EGF) 、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジ

ン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル (

10 bimocломоl) 、スロデキシド (sulodexide) 、Y-128、

止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フ

ィブラーート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリルコエンザイム

A:コレステロールアシリル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容

体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグ

15 リセリドトランスクファーフロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチン

パルミトイльтランスクフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リボ

蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸ト

ランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、

アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテン

20 シンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタ

ゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢

性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、

尿酸排泄促進薬、尿アルカリ化薬等を挙げることができる。

本発明の化合物と上記の薬剤を1種類又はそれ以上組み合わせて使用する場合、

25 本発明は、単一の製剤としての同時投与、別個の製剤としての同一又は異なる投与

経路による同時投与、及び別個の製剤としての同一又は異なる投与経路による間隔

をずらした投与のいずれの投与形態を含み、本発明の化合物と上記の薬剤を組み合

せてなる医薬とは、上記の如く単一製剤としての投与形態や別個の製剤を組み合

せた投与形態を含む。

本発明の化合物は、1種類又はそれ以上の上記薬剤と適宜組み合わせて使用することにより、上記疾患の予防又は治療上相加効果以上の有利な効果を得ることがで
きる。または、同様に、単独に使用する場合に比較してその使用量を減少させたり
5 、或いは併用する薬剤の副作用を回避又は軽減させることができる。

組み合わせて使用される薬剤の具体的な化合物や処置すべき好適な疾患について下記の通り例示するが、本発明の内容はこれらに限定されるものではなく、具体的な化合物においてはそのフリー体、及びその又は他の薬理学的に許容される塩を含む。

- 10 インスリン感受性増強薬としては、トログリタゾン、塩酸ピオグリタゾン、マレイン酸ロシグリタゾン、ダルグリタゾンナトリウム、G I - 2 6 2 5 7 0 、イサグリタゾン (isaglitazone) 、LG-1 0 0 6 4 1 、NC-2 1 0 0 、T-1 7 4 、DRF-2 1 8 9 、CLX-0 9 2 1 、CS-0 1 1 、GW-1 9 2 9 、シグリタゾン、エングリタゾンナトリウム、NIP-2 2 1 等のペルオキシソーム増殖薬活性化受容体 γ アゴニスト、GW-9 5 7 8 、BM-1 7 0 7 4 4 等のペルオキシソーム増殖薬活性化受容体 α アゴニスト、GW-4 0 9 5 4 4 、KRP-2 9 7 、NN-6 2 2 、CLX-0 9 4 0 、LR-9 0 、SB-2 1 9 9 9 4 、DRF-4 1 5 8 、DRF-MDX 8 等のペルオキシソーム増殖薬活性化受容体 α / γ アゴニスト、ALRT-2 6 8 、AGN-4 2 0 4 、MX-6 0 5 4 、AGN-1 9 4 2 0 4 、LG-1 0 0 7 5 4 、ベクサロテン (bexarotene) 等のレチノイドX受容体アゴニスト、及びレグリキサン、ONO-5 8 1 6 、MBX-1 0 2 、CRE-1 6 2 5 、FK-6 1 4 、CLX-0 9 0 1 、CRE-1 6 3 3 、NN-2 3 4 4 、BM-1 3 1 2 5 、BM-5 0 1 0 5 0 、HQL-9 7 5 、CLX-0 9 0 0 、MBX-6 6 8 、MBX-6 7 5 、S-1 5 2 6 1 、GW-5 4 4 、AZ-2 4 2 、LY-5 1 0 9 2 9 、AR-H0 4 9 0 2 0 、GW-5 0 1 5 1 6 等のその他のインスリン感受性増強薬が挙げられる。インスリン感受性増強薬は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテ

ローム性動脈硬化症の処置に好ましく、また抹消におけるインスリン刺激伝達機構の異常を改善することにより、血中グルコースの組織への取り込みを亢進し血糖値を低下させることから、糖尿病、耐糖能異常、高インスリン血症の処置に更に好ましい。

5 糖吸收阻害薬としては、アカルボース、ボグリボース、ミグリトール、CKD-711、エミグリテート、MDL-25, 637、カミグリボース、MDL-73, 945等の α -グルコシダーゼ阻害薬、AZM-127等の α -アミラーゼ阻害薬、国際公開WO 02/098893号パンフレット、国際公開WO 2004/014932号パンフレット等記載のSGLT1活性阻害薬等の化合物が挙げられる。糖吸收阻害薬は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症の処置に好ましく、また食物中に含まれる炭水化物の消化管における酵素消化を阻害し、体内へのグルコース等の吸収を遅延または阻害することから、耐糖能異常の処置に更に好ましい。

10 ビグアナイド薬としては、フェンホルミン、塩酸ブホルミン、塩酸メトホルミン等が挙げられる。ビグアナイド薬は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、高インスリン血症の処置に好ましく、また肝臓における糖新生抑制作用や組織での嫌気的解糖促進作用あるいは抹消におけるインスリン抵抗性改善作用などにより、血糖値を低下させることから、糖尿病、耐糖能異常、高インスリン血症の処置に更に好ましい。

15 インスリン分泌促進薬としては、トルブタミド、クロルプロパミド、トラザミド、アセトヘキサミド、グリクロピラミド、グリブリド(グリベンクラミド)、グリクラジド、1-ブチル-3-メタニリルウレア、カルブタミド、グリボルヌリド、グリピジド、グリキドン、グリソキセピド、グリブチアゾール、グリブゾール、グリヘキサミド、グリミジンナトリウム、グリピナミド、フェンブタミド、トルシクラミド、グリメピリド、ナテグリニド、ミチグリニドカルシウム水和物、レパグリニド等が挙げられ、またRO-28-1675等のグルコキナーゼ活性化薬も含まれる。インスリン分泌促進薬は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症の処置に好ましく、また膵臓 β 細胞に作用しインスリン分泌を増加させることにより血

糖値を低下させることから、糖尿病、耐糖能異常の処置に更に好ましい。

S G L T 2 活性阻害薬としては、T - 1 0 9 5 を始め、特開平10-23708
9号公報、特開2001-288178号公報、国際公開WO01/16147号
パンフレット、国際公開WO01/27128号パンフレット、国際公開WO01
5 / 68660号パンフレット、国際公開WO01/74834号パンフレット、国
際公開WO01/74835号パンフレット、国際公開WO02/28872号パ
ンフレット、国際公開WO02/36602号パンフレット、国際公開WO02/
10 44192号パンフレット、国際公開WO02/53573号パンフレット、国際
公開WO03/000712号パンフレット、国際公開WO03/020737号
パンフレット等記載の化合物等が挙げられる。S G L T 2 活性阻害薬は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症の処置に好ましく、また腎臓の尿細管におけるグルコースの再吸収を抑制することにより血糖値を低下させることから、糖尿病、耐糖能異常、肥満症、高インスリン血症の処置に更に好ましい。

15 インスリン又はインスリン類縁体としては、ヒトインスリン、動物由来のインス
リン、ヒト又は動物由来のインスリン類縁体が挙げられる。これらの薬剤は、特に
は糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症の処置に好ましく、糖尿病、耐糖能異常の
処置に更に好ましい。

20 グルカゴン受容体アンタゴニストとしては、B A Y - 2 7 - 9 9 5 5 、 N N C -
9 2 - 1 6 8 7 等が挙げられ、インスリン受容体キナーゼ刺激薬としては、T E R
- 1 7 4 1 1 、 L - 7 8 3 2 8 1 、 K R X - 6 1 3 等が挙げられ、トリペプチジル
ペプチダーゼ I I 阻害薬としては、U C L - 1 3 9 7 等が挙げられ、ジペプチジル
ペプチダーゼ I V 阻害薬としては、N V P - D P P 7 2 8 A 、 T S L - 2 2 5 、 P
- 3 2 / 9 8 等が挙げられ、プロテインチロシンホスファターゼ - 1 B 阻害薬とし
25 ては、P T P - 1 1 2 、 O C - 8 6 8 3 9 、 P N U - 1 7 7 4 9 6 等が挙げられ、
グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬としては、N N - 4 2 0 1 、 C P - 3 6 8 2 9 6
等が挙げられ、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬としては、R - 1 3 2 9
1 7 等が挙げられ、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬としては、A Z D - 7 5 4

- 5 等が挙げられ、肝糖新生阻害薬としては、FR-225659等が挙げられ、グルカゴン様ペプチド-1類縁体としては、エキセンジン-4 (exendin-4) 、CJC-1131等が挙げられ、グルカゴン様ペプチド-1アゴニストとしては、AZM-134、LY-315902が挙げられ、アミリン、アミリン類縁体
5 またはアミリンアゴニストとしては、酢酸プラムリンチド等が挙げられる。これらの薬剤、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬及びグルカゴン様ペプチド-1は、特に糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、高インスリン血症の処置に好ましく、糖尿病、耐糖能異常の処置に更に好ましい。
- 10 アルドース還元酵素阻害薬としては、ガモレン酸アスコルビル、トルレstatt、エパルレstatt、ADN-138、BAL-ARI8、ZD-5522、ADN-3.11、GP-1447、IDD-598、フィダレstatt、ソルビニール、ポナルレstatt (ponalrestat) 、リサレstatt (risarestat) 、ゼナレstatt (zenarestat) 、ミナルレstatt (minalrestat) 、メトソルビニール、AL-1567、イミレstatt (imirestat) 、M-16209、TAT、AD-5467、ゾポルレstatt、AS-3201、NZ-314、SG-210、JTT-811、リンドルレstatt (lindolrestat) が挙げられる。アルドース還元酵素阻害薬は、糖尿病性合併症組織において認められる持続的高血糖状態におけるポリオール代謝経路の亢進により過剰に蓄積される細胞内ソルビトールをアルドース還元酵素を阻害することにより低下させることから、特に糖尿病性合併症の処理に好ましい。
- 15 終末糖化産物生成阻害薬としては、ピリドキサミン、OPB-9195、ALT-946、ALT-711、塩酸ピマゲジン等が挙げられる。終末糖化産物生成阻害薬は、糖尿病状態における持続的高血糖により亢進される終末糖化産物生成を阻害することにより細胞障害を軽減させるため、特に糖尿病性合併症の処置に好ましい。
- 20 プロテインキナーゼC阻害薬としては、LY-333531、ミドスタウリン等

が挙げられる。プロテインキナーゼC阻害薬は、糖尿病状態における持続的高血糖により認められるプロテインキナーゼC活性の亢進を抑制するため、特には糖尿病性合併症の処置に好ましい。

γ-アミノ酪酸受容体アンタゴニストとしては、トピラマート等が挙げられ、ナトリウムチャネルアンタゴニストとしては、塩酸メキシレチン、オクスカルバゼピン等が挙げられ、転写因子NF- κ B阻害薬としては、デクスリポタム(dexamethasone)等が挙げられ、脂質過酸化酵素阻害薬としては、メシル酸チリラザド等が挙げられ、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬としては、GPI-5693等が挙げられ、カルニチン誘導体としては、カルニチン、塩酸レバセカルニン、塩化レボカルニチン、レボカルニチン、ST-261等が挙げられる。これらの薬剤、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド及びY-128は、特には糖尿病性合併症の処置に好ましい。

止瀉薬または瀉下薬としては、ポリカルボフィルカルシウム、タンニン酸アルブミン、次硝酸ビスマス等が挙げられる。これらの薬剤は、特には糖尿病等に伴う下痢、便秘等の処置に好ましい。

ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素阻害薬としては、セリバスタチンナトリウム、プラバスタチンナトリウム、ロバスタチン(lovastatin)、シンバスタチン、フルバスタチンナトリウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、SC-45355、SQ-33600、CP-83101、BB-476、L-669262、S-2468、DMP-565、U-20685、BAY-x-2678、BAY-10-2987、ピタバスタチンカルシウム、ロスバスタチンカルシウム、コレストロン(colestrolone)、ダルバスタチン(dalvastatin)、アシテメート、メバスタチン、クリルバスタチン(crilivastatin)、BMS-180431、BMY-21950、グレンバスタチン、カルバスタチン、BMY-22089、ベルバスタチン(berivarstatin)等が挙げられる。ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元

酵素阻害薬は、特には高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症の処置に好ましく、またヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素を阻害することにより血中コレステロールを低下させることから、高脂質血症、高コレステロール血症、アテローム性動脈硬化症の処置に更に好ましい。

フィブラーート系化合物としては、ベザフィブラーート、ベクロブラーート、ビニフィブラーート、シプロフィブラーート、クリノフィブラーート、クロフィブラーート、クロフィブラーートアルミニウム、クロフィブリン酸、エトフィブラーート、フェノフィブラーート、ゲムフィブロジル、ニコフィブラーート、ピリフィブラーート、ロニフィブラーート、シムフィブラーート、テオフィブラーート、AHL-157等が挙げられる。フィブラーート系化合物は、特には高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症の処置に好ましく、また肝臓におけるリポ蛋白リバーゼの活性化や脂肪酸酸化亢進により血中トリグリセリドを低下させることから、高脂質血症、高トリグリセリド血症、アテローム性動脈硬化症の処置に更に好ましい。

β_3 -アドレナリン受容体アゴニストとしては、BRL-28410、SR-58611A、ICI-198157、ZD-2079、BMS-194449、BRL-37344、CP-331679、CP-114271、L-750355、BMS-187413、SR-59062A、BMS-210285、LY-377604、SWR-0342SA、AZ-40140、SB-226552、D-7114、BRL-35135、FR-149175、BRL-26830A、CL-316243、AJ-9677、GW-427353、N-5984、GW-2696、YM178等が挙げられる。 β_3 -アドレナリン受容体アゴニストは、特には肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常の処置に好ましく、また脂肪における β_3 -アドレナリン受容体を刺激し脂肪酸酸化の亢進によりエネルギーを消費させることから、肥満症、高インスリン血症の処置に更に好ましい。

アシリコエンザイムA：コレステロールアシリル基転移酵素阻害薬としては、NT

E-122、MCC-147、PD-132301-2、DUP-129、U-7
3482、U-76807、RP-70676、P-06139、CP-1138
18、RP-73163、FR-129169、FY-038、EAB-309、
KY-455、LS-3115、FR-145237、T-2591、J-104
5 127、R-755、FCE-28654、YIC-C8-434、アバシミブ (avasimibe)、CI-976、RP-64477、E-1394、エルダ
シミブ (eldadacimibe)、CS-505、CL-283546、YM-1
7 E、レシミビデ (lecimibide)、447C88、YM-750、E-
5324、KW-3033、HL-004、エフルシミブ (eflucimibe)
10) 等が挙げられる。アシリコエンザイムA : コレスチロールアシリル基転移酵素阻害
薬は、特に高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代
謝異常の処置に好ましく、またアシリコエンザイムA : コレスチロールアシリル基転
移酵素を阻害することにより血中コレステロールを低下させることから、高脂質血
症、高コレステロール血症の処置に更に好ましい。

15 甲状腺ホルモン受容体アゴニストとしては、リオチロニンナトリウム、レボチロ
キシンナトリウム、KB-2611等が挙げられ、コレステロール吸収阻害薬とし
ては、エゼチミブ、SCH-48461等が挙げられ、リパーゼ阻害薬としては、
オルリストット、ATL-962、AZM-131、RED-103004等が挙
げられ、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬としては、エトモキシ
20 ル等が挙げられ、スクアレン合成酵素阻害薬としては、SD Z-268-198、
BMS-188494、A-87049、RPR-101821、ZD-9720
、RPR-107393、ER-27856、TAK-475等が挙げられ、ニコ
チン酸誘導体としては、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、ニコモール、ニセリトロ
ール、アシピモクス、ニコランジル等が挙げられ、胆汁酸吸着薬としては、コレス
25 チラミン、コレステラン、塩酸コレセベラム、GT-102-279等が挙げられ
、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬としては、264W94、S-8
921、SD-5613等が挙げられ、コレステロールエステル転送タンパク阻害
薬としては、PNU-107368E、SC-795、JTT-705、CP-5

29414等が挙げられる。これらの薬剤、プロブコール、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬及び低比重リポ蛋白受容体増強薬は、特には高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常の処置に好ましい。

- 5 食欲抑制薬としては、モノアミン再吸収阻害薬、セロトニン再吸収阻害薬、セロトニン放出刺激薬、セロトニンアゴニスト（特に 5HT_{2c} -アゴニスト）、ノルアドレナリン再吸収阻害薬、ノルアドレナリン放出刺激薬、 α_1 -アドレナリン受容体アゴニスト、 β_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、ドーパミンアゴニスト、カンナビノイド受容体アンタゴニスト、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、 H_3 10 -ヒスタミンアンタゴニスト、L-ヒスチジン、レプチン、レプチン類縁体、レプチン受容体アゴニスト、メラノコルチン受容体アゴニスト（特にMC3-Rアゴニスト、MC4-Rアゴニスト）、 α -メラニン細胞刺激ホルモン、コカイン-アンドアンフェタミン-レギュレートドトランスクリプト、マホガニータンパク、エンテロスタチンアゴニスト、カルシトニン、カルシトニン遺伝子関連ペプチド、ボンベシン、コレシストキニンアゴニスト（特にCCK-Aアゴニスト）、コルチコトロピン放出ホルモン、コルチコトロピン放出ホルモン類縁体、コルチコトロピン放出ホルモンアゴニスト、ウロコルチン、ソマトスタチン、ソマトスタチン類縁体、ソマトスタチン受容体アゴニスト、下垂体アデニレートシクラーゼ活性化ペプチド、脳由来神経成長因子、シリアリーニュートロピックファクター、サイロトロピン放出ホルモン、ニューロテンシン、ソバジン、ニューロペプチドYアンタゴニスト、オピオイドペプチドアンタゴニスト、ガラニンアンタゴニスト、メラニン-コンセントレイティングホルモン受容体アンタゴニスト、アグーチ関連蛋白阻害薬、オレキシン受容体アンタゴニスト等が挙げられる。具体的には、モノアミン再吸収阻害薬としては、マジンドール等が挙げられ、セロトニン再吸収阻害薬としては、 15 塩酸デクスフェンフルラミン、フェンフルラミン、塩酸シブトラミン、マレイン酸フルボキサミン、塩酸セルトラリン等が挙げられ、セロトニンアゴニストとしては、イノトリプタン、（+）ノルフェンフルラミン等が挙げられ、ノルアドレナリン再吸収阻害薬としては、ブプロピオン、GW-320659等が挙げられ、ノルア 20 25

ドレナリン放出刺激薬としては、ロリプラム、YM-992等が挙げられ、 β_2 -アドレナリン受容体アゴニストとしては、アンフェタミン、デキストロアンフェタミン、フェンテルミン、ベンズフェタミン、メタアンフェタミン、フェンジメトラン、フェンメトラジン、ジエチルプロピオン、フェニルプロパノールアミン、クロベンゾレックス等が挙げられ、ドーパミンアゴニストとしては、ER-230、ドプレキシン、メシル酸プロモクリプチンが挙げられ、カンナビノイド受容体アンタゴニストとしては、リモナバント等が挙げられ、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニストとしては、トピラマート等が挙げられ、 H_3 -ヒスタミンアンタゴニストとしてはGT-2394等が挙げられ、レプチン、レプチン類縁体またはレプチン受容体アゴニストとしては、LY-355101等が挙げられ、コレシストキニンアゴニスト（特にCCK-Aアゴニスト）としては、SR-146131、SSR-125180、BP-3.200、A-71623、FPL-15849、GI-248573、GW-7178、GI-181771、GW-7854、A-71378等が挙げられ、ニューロペプチドYアンタゴニストとしては、SR-120819-A、PD-160170、NGD-95-1、BIBP-3226、1229-U-91、CGP-71683、BIBO-3304、CP-671906-01、J-115814等が挙げられる。食欲抑制薬は、特には糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高脂血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うっ血性心不全、浮腫、高尿酸血症、痛風の処置に好ましく、また中枢の食欲調節系における脳内モノアミンや生理活性ペプチドの作用を促進あるいは阻害することによって食欲を抑制し、摂取エネルギーを減少させることから、肥満症の処置に更に好ましい。

アンジオテンシン変換酵素阻害薬としては、カプトプリル、マレイン酸エナラプリル、アラセプリル、塩酸デラプリル、ラミプリル、リシノプリル、塩酸イミダプリル、塩酸ベナゼプリル、セロナプリル一水和物、シラザプリル、フォシノプリルナトリウム、ペリンドプリルエルブミン、モベルチプリルカルシウム、塩酸キナプリル、塩酸スピラプリル、塩酸テモカプリル、トランドラプリル、ゾフェノプリルカルシウム、塩酸モエキシプリル（moxicipril）、レンチアプリル等が挙

げられる。アンジオテンシン変換酵素阻害薬は、特には糖尿病性合併症、高血圧の処置に好ましい。

中性エンドペプチダーゼ阻害薬としては、オマパトリラート、MDL-100240、ファシドトリル (fasidotril)、サムパトリラート、GW-66
5 0511X、ミキサンプリル (mixanpril)、SA-7060、E-4030、SLV-306、エカドトリル等が挙げられる。中性エンドペプチダーゼ阻害薬は、特には糖尿病性合併症、高血圧の処置に好ましい。

アンジオテンシンⅠ受容体拮抗薬としては、カンデサルタンレキセチル、カンデサルタンレキセチル／ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム、メシリル酸エプロサルタン、バルサルタン、テルミサルタン、イルベサルタン、EXP-3174、L-158809、EXP-3312、オルメサルタン、タソサルタン、KT-3-671、GA-0113、RU-64276、EMD-90423、BR-9701等が挙げられる。アンジオテンシンⅠ受容体拮抗薬は、特には糖尿病性合併症、高血圧の処置に好ましい。

エンドセリン変換酵素阻害薬としては、CGS-31447、CGS-3506
15 6、SM-19712等が挙げられ、エンドセリン受容体アンタゴニストとしては、L-749805、TBC-3214、BMS-182874、BQ-610、TA-0201、SB-215355、PD-180988、シタクセンタンナトリウム (sitaxsentan)、BMS-193884、ダルセンタン (darusentan)、TBC-3711、ボセンタン、テゾセンタンナトリウム (tezosentan)、J-104132、YM-598、S-0139、SB-234551、RPR-118031A、ATZ-1993、RO-61-1790、ABT-546、エンラセンタン、BMS-207940等が挙げられる。これらの薬剤は、特には糖尿病性合併症、高血圧の処置に好ましく、高血圧の処置
20 25 に更に好ましい。

利尿薬としては、クロルタリドン、メトラゾン、シクロペンチアジド、トリクロルメチアジド、ヒドロクロロチアジド、ヒドロフルメチアジド、ベンチルヒドロクロロチアジド、ペンフルチジド、メチクロチアジド、インダパミド、トリパミド、

- メフルシド、アゾセミド、エタクリン酸、トラセミド、ピレタニド、フロセミド、
ブメタニド、メチクラン、カンレノ酸カリウム、スピロノラクトン、トリアムテレン、
アミノフィリン、塩酸シクレタニン、LLU- α 、PNU-80873A、イソソルビド、D-マンニトール、D-ソルビトール、フルクトース、グリセリン、
5 アセトゾラミド、メタゾラミド、FR-179544、OPC-31260、リキシバプタン (lixivaptan)、塩酸コニバプタンが挙げられる。利尿薬は
、特に糖尿病性合併症、高血圧、うつ血性心不全、浮腫の処置に好ましく、また
尿排泄量を増加させることにより血圧を低下させたり、浮腫を改善するため、高血
圧、うつ血性心不全、浮腫の処置に更に好ましい。
- 10 カルシウム拮抗薬としては、アラニジピン、塩酸エホニジピン、塩酸ニカルジピン、
塩酸バルニジピン、塩酸ベニジピン、塩酸マニジピン、シルニジピン、ニソル
ジピン、ニトレングジピン、ニフェジピン、ニルバジピン、フェロジピン、ベシル酸
アムロジピン、プラニジピン、塩酸レルカニジピン、イスラジピン、エルゴジピン
、アゼルニジピン、ラシジピン、塩酸バタニジピン、レミルジピン、塩酸ジルチア
15 ゼム、マレイン酸クレンチアゼム、塩酸ベラパミール、S-ベラパミール、塩酸フ
ァスジル、塩酸ベプリジル、塩酸ガロパミル等が挙げられ、血管拡張性降圧薬とし
ては、インダパミド、塩酸トドララジン、塩酸ヒドララジン、カドララジン、ブド
ララジン等が挙げられ、交換神経遮断薬としては、塩酸アモスラロール、塩酸テラ
ゾシン、塩酸ブナゾシン、塩酸プラゾシン、メシリ酸ドキサゾシン、塩酸プロプラ
20 ノロール、アテノロール、酒石酸メトプロロール、カルベジロール、ニプラジロー
ル、塩酸セリプロロール、ネビボロール、塩酸ベタキソロール、ピンドロール、塩
酸タータトロール、塩酸ベバントロール、マレイン酸チモロール、塩酸カルテオロ
ール、フマル酸ビソプロロール、マロン酸ボピンドロール、ニプラジロール、硫酸
ペプトロール、塩酸アセブトロール、塩酸チリソロール、ナドロール、ウラピジ
25 ル、インドラミン等が挙げられ、中枢性降圧薬としては、レセルピン等が挙げられ
、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニストとしては、塩酸クロニジン、メチルドバ、
CHF-1035、酢酸グアナベンズ、塩酸グアンファシン、モクソニジン (moxonidine)、ロフェキシジン (lofexidine)、塩酸タリペキソ

ール等が挙げられる。これらの薬剤は、特には高血圧の処置に好ましい。

抗血小板薬としては、塩酸チクロピジン、ジピリダモール、シロスタゾール、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、塩酸ジラゼプ、トラピジル、ベラブロストナトリウム、アスピリン等が挙げられる。抗血小板薬は、特にはアテローム

5 性動脈硬化症、うつ血性心不全の処置に好ましい。

尿酸生成阻害薬としては、アロプリノール、オキシプリノール等が挙げられ、尿酸排泄促進薬としては、ベンズプロマロン、プロベネシド等が挙げられ、尿アルカリ化薬としては、炭酸水素ナトリウム、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム等が挙げられる。これらの薬剤は、特には高尿酸血症、痛風の処置に好ましい。

10 例えば、本発明の化合物と組み合わせて使用する場合、糖尿病の処置においては、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼⅠⅠ阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害薬、プロテインチロシンホスファ

15 ターゼー1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドログナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリン

20 アゴニストおよび食欲抑制薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤と組合わせるのが好ましく、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼⅠⅠ阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害薬、プロ

25 テインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドログナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカ

ゴン様ペプチドー 1 類縁体、グルカゴン様ペプチドー 1 アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体およびアミリンアゴニストからなる群より選択される少なくとも 1 種の薬剤と組合わせるのが更に好ましく、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬およびインスリ 5 イン又はインスリン類縁体からなる群より選択される少なくとも 1 種の薬剤と組合わせるのが最も好ましい。同様に、糖尿病性合併症の処置においては、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT 10 2 活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼ I I 阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ 1 B 阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3 15 阻害薬、グルカゴン様ペプチドー 1 、グルカゴン様ペプチドー 1 類縁体、グルカゴン様ペプチドー 1 アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼ C 阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト 20 、転写因子NF- κ B 阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子- I 、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシン I I 受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニストおよび利尿 25 薬からなる群より選択される少なくとも 1 種の薬剤と組合わせるのが好ましく、アルドース還元酵素阻害薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬およびアンジオテンシン I I 受容体拮抗薬からなる群より選択される少なくとも 1 種の薬剤と組合わせるのが更に好ましい。また、肥満症の処置におい

- ては、インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナー阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニストおよび食欲抑制薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤と組み合わせるのが好ましく、糖吸収阻害薬、SGLT2活性阻害薬、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニストおよび食欲抑制薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤と組み合わせるのが更に好ましい。
- 本発明の医薬組成物を実際の治療に用いる場合、用法に応じ種々の剤型のものが使用される。このような剤型としては、例えば、散剤、顆粒剤、細粒剤、ドライシロップ剤、錠剤、カプセル剤、注射剤、液剤、軟膏剤、座剤、貼付剤などを挙げることができ、経口または非経口的に投与される。また、本発明の医薬組成物には、消化管粘膜付着性製剤等を含む徐放性製剤（例えば、国際公開第WO 99/10010号パンフレット、国際公開第WO 99/26606号パンフレット、特開2001-2567号公報）も含まれる。

これらの医薬組成物は、その剤型に応じ調剤学上使用される手法により適当な賦形剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤、希釈剤、緩衝剤、等張化剤、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤、溶解補助剤などの医薬品添加物と適宜混合または希釈・溶解し、常法に従い調剤することにより製造することができる。また、他の薬剤と組み合わせて使用する場合は、それぞれの活性成分を同時に或いは別個に上記同様に製剤化することにより製造することができる。

本発明の医薬組成物を実際の治療に用いる場合、その有効成分である前記一般式

(I) で表される化合物またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの投与量は患者の年齢、性別、体重、疾患および治療の程度等により適宜決定されるが、経口投与の場合成人1日当たり概ね0.1～100mgの範囲で、
 5 非経口投与の場合は、成人1日当たり概ね0.01～300mgの範囲で、一回または数回に分けて適宜投与することができる。また、他の薬剤と組合させて使用する場合、本発明の化合物の投与量は、他の薬剤の投与量に応じて減量することができる。

実施例

10 本発明の内容を以下の実施例および試験例でさらに詳細に説明するが、本発明はその内容に限定されるものではない。

(実施例1)

第1工程

1 - (5-ブロモベンゾ[b]チオフェン-3-イル) - 2-フェニルエタノン

15 5-ブロモベンゾチオフェン(1g)およびフェニル酢酸クロリド(1.1g)
 の塩化メチレン(50mL)溶液に、0℃で塩化アルミ(1.9g)を加え、同温で2時間攪拌した。反応混合物を氷冷の塩酸水溶液(2mol/L)中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ
 20 フィー(溶出溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=8/1)にて精製した。溶媒を留去後、残渣の固体をヘキサンで洗浄し、標記化合物(1.1g)を得た。

¹H-NMR(CDCl₃) δ ppm:

4.28(2H, s), 7.20-7.40(5H, m), 7.52(1H, dd, J=1.9, 8.7Hz), 7.69(1H, d,
 J=8.7Hz), 8.37(1H, s), 8.98(1H, d, J=1.9Hz)

第2工程

5-ブロモ-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン

1 - (5-ブロモベンゾ[b]チオフェン-3-イル) - 2-フェニルエタノ
 ン(1.1g)およびトリエチルシラン(1.5g)の混合物に、室温でトリフル

オロ酢酸（10mL）を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を氷冷した飽和炭酸カリウム水溶液に注ぎ、ジエチルエーテルにて抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：n-ヘキサン）で精製し、標記化合物（0.94g）を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

3.00–3.15 (4H, m), 7.07 (1H, s), 7.15–7.35 (5H, m), 7.44 (1H, dd, J=2.1, 8.5Hz),
7.71 (1H, d, J=8.5Hz), 7.86 (1H, d, J=2.1Hz)

第3工程

2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-1-[3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン-5-イル]-D-グルコピラノース

5-ブロモ-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン（0.94g）のテトラヒドロフラン（25mL）溶液に、-78℃アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウム（2.44mol/L n-ヘキサン溶液、1.24mL）を加え、同温で5分間攪拌した。反応混合物に、2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコノ-1, 5-ラクトン（0.80g）のテトラヒドロフラン（4mL）溶液を加え、反応混合物を0℃に昇温し30分間攪拌した。反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：n-ヘキサン/酢酸エチル=4/1-3/1）で精製し、標記化合物（1.1g）を得た。

第4工程

5-(2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-β-D-グルコピラノシリル)-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン

2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-1-[3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン-5-イル]-D-グルコース（1.1g）およびトリエチルシラン（0.34g）のアセトニトリル（15m）溶液に、氷冷下三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体（0.23g）を加え、反応混合物を室温に昇温し一晩

攪拌した。反応混合物に飽和炭酸カリウム水溶液を加え、30分間攪拌した。混合物を水中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：n-ヘキサン／酢酸エチル=6/1）で精製た。得られた固体をヘキサンで洗浄後、減圧下乾燥し標記化合物（0.5g）を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm :

3.00-3.15 (4H, m), 3.50-3.60 (1H, m), 3.60-3.70 (1H, m), 3.72 (1H, d, J=10Hz),
3.75-3.90 (4H, m), 4.35-4.45 (2H, m), 4.55-4.60 (1H, m), 4.60-4.70 (2H, m),
4.85-5.00 (3H, m), 6.75-6.85 (2H, m), 7.00-7.40 (24H, m), 7.48 (1H, dd, J=1.5,
8.4Hz), 7.78 (1H, d, J=1.5Hz), 7.86 (1H, d, J=8.4Hz)

第5工程

1-[3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン-5-イル]-1-デオキシ-β-D-グルコピラノース

5-(2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-β-D-グルコピラノシリル)-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン (0.1g) およびエタンチオール (0.16g) の塩化メチレン (6mL) 混合物に室温で三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体 (0.28g) を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物に飽和炭酸カリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：塩化メチレン／メタノール=10/1-5/1）で精製し表記化合物 (0.034g) を得た。

¹H-NMR (CD₃OD) δ ppm :

3.00-3.10 (2H, m), 3.10-3.20 (2H, m), 3.40-3.60 (4H, m), 3.74 (1H, dd, J=5.3,
11.8Hz), 3.91 (1H, dd, J=1.7, 11.8Hz), 4.29 (1H, d, J=9.2Hz), 7.10-7.30 (6H,
m), 7.40-7.50 (1H, m), 7.80-7.90 (2H, m)

(実施例2)

第1工程

1-(2,4-ジメトキシフェニル)-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコピラノース

2,4-ブロモベンゼン(1.6 g)のテトラヒドロフラン(40 mL)溶液に、-78°Cアルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウム(2.44 mol/L n-ヘキサン溶液、3.1 mL)を加え、同温で5分間攪拌した。反応混合物に2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコノ-1,5-ラクトン(2.0 g)のテトラヒドロフラン(6 mL)溶液を加え、反応混合物を0°Cに昇温し1時間攪拌した。反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル=4/1-3/1-2/1-1/1)で精製し、標記化合物(1.7 g)を得た。

第2工程

1-デオキシ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-(2,4-ジメトキシフェニル)- β -D-グルコピラノース

1-(2,4-ジメトキシフェニル)-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコピラノース(1.7 g)およびトリエチルシラン(0.59 g)のアセトニトリル(20 mL)溶液に氷冷下、三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体(0.40 g)を加え、混合物を室温に昇温し一晩攪拌した。反応混合物に飽和炭酸カリウム水溶液を加え、30分間攪拌した。混合物を水中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル=6/1)で精製し、標記化合物(1.1 g)を得た。

25 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ ppm:

3.55-3.62 (1H, m), 3.62-3.71 (1H, m), 3.71-3.90 (4H, m), 3.75 (3H, s), 3.82 (3H, s), 3.95 (1H, d, $J=10.7\text{Hz}$), 4.43 (1H, d, $J=10.4\text{Hz}$), 4.53 (1H, d, $J=12.1\text{Hz}$), 4.60-4.80 (3H, m), 4.85-4.92 (2H, m), 4.95 (1H, d, $J=11.0\text{Hz}$), 6.46 (1H, d,

$J=2.6\text{Hz}$), 6.53 (1H, dd, 2.6, 8.5Hz), 6.90–6.95 (1H, m), 7.10–7.40 (20H, m)

第3工程

1-デオキシ-1-(2,4-ジメトキシフェニル)- β -D-グルコピラノース

1-デオキシ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-(2,4-ジメト

5 キシフェニル)- β -D-グルコピラノース (1. 1 g) のメタノール (10 mL) およびテトラヒドロフラン (5 mL) 溶液に 10 % パラジウムカーボン粉末 (0.50 g) を加え、水素雰囲気下室温で 5 時間攪拌した。不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を減圧下留去し、標記化合物 (0.47 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ ppm:

10 3.30–3.42 (2H, m), 3.44–3.50 (1H, m), 3.50–3.60 (1H, m), 3.65 (1H, dd, $J=5.6$, 11.9Hz), 3.78 (3H, s), 3.80 (3H, s), 3.84 (1H, dd, $J=2.0$, 11.9Hz), 4.60 (1H, d, $J=9.7\text{Hz}$), 6.50–6.55 (2H, m), 7.25–7.35 (1H, m)

第4工程

1-デオキシ-2,3,4,6-テトラ-O-ピバロイル-1-(2,4-ジメト

15 キシフェニル)- β -D-グルコピラノース

1-デオキシ-1-(2,4-ジメトキシフェニル)- β -D-グルコピラノー

ス (0.47 g) のピリジン (10 mL) 溶液に室温でピバリニン酸クロリド (1.

1 g) を加え、室温で一晩攪拌した。反応混合物を水中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水、1 mol/L 塩酸水溶液、水および飽和食塩水で洗浄し

20 、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: n -ヘキサン/酢酸エチル = 3/1 – 1/1) で精製した。得られた化合物 (0.51 g) をピリジン (6 mL) に溶解し、ピバ

リン酸クロリド (0.23 g) および 4-(*N,N*-ジメチルアミノ) ピリジン (0.079 g) を加え 50°C で一晩攪拌した。反応混合物にピバリニン酸クロリド (0.12 mL) を加え、80°C で一晩攪拌した。反応混合物を水中に注ぎ、ジエチ

ルエーテルで抽出した。有機層を水、1 mol/L 塩酸水溶液、水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: n -ヘキサン/酢酸エチル = 4/1

—2／1) で精製し、標記化合物 (0. 58 g) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

0.86 (9H, s), 1.12 (9H, s), 1.16 (9H, s), 1.22 (9H, s), 3.77 (3H, s), 3.78 (3H, s), 3.80–3.90 (1H, m), 4.09 (1H, dd, J=4.2, 12.4Hz), 4.19 (1H, dd, J=1.9, 5 12.4Hz), 4.85–5.00 (1H, m), 5.25–5.50 (3H, m), 6.37 (1H, d, J=2.6Hz), 6.47 (1H, dd, J=2.6, 8.5Hz), 7.10–7.30 (1H, m)

第5工程

2-フェニル-2' -ヒドロキシ-4' -メトキシ-5' - (2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル-β-D-グルコピラノシリル) プロピオフェノン

10 1-デオキシ-2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル-1- (2, 4-ジメトキシフェニル) -β-D-グルコピラノース (0. 58 g) のジエチルエーテル (9 mL) 溶液に氷冷下、塩化アルミ (1. 5 g) を加え5分間攪拌した。混合物に室温で3-フェニルプロピオン酸クロリド (0. 46 g) を加え、反応液を室温に昇温し4日間攪拌した。反応混合物を冰令した2 mol/L 塩酸水溶液に注ぎ、15 ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル=6/1–3/1) で精製し、標記化合物 (0. 35 g) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

20 0.87 (9H, s), 1.12 (9H, s), 1.14 (9H, s), 1.16 (9H, s), 3.00–3.10 (2H, m), 3.15–3.40 (2H, m), 3.8–3.9 (4H, m), 4.05 (1H, dd, J=4.4, 12.4Hz), 4.18 (1H, dd, J=1.9, 12.4Hz), 4.80–5.00 (1H, m), 5.20–5.50 (3H, m), 6.37 (1H, s), 7.20–7.35 (5H, m), 7.73 (1H, s), 12.82 (1H, s)

第6工程

25 2-フェニル-2' - (メトキシカルボニルメチルオキシ) -4' -メトキシ-5' - (2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル-β-D-グルコピラノシリル) プロピオフェノン

2-フェニル-2' -ヒドロキシ-4' -メトキシ-5' - (2, 3, 4, 6-

テトラーO-ピバロイル- β -D-グルコピラノシル) プロピオフェノン (0. 3 5 g) のN, N-ジメチルホルムアミド (6 mL) 溶液に、室温で炭酸カリウム (0. 096 g) および2-ブロモ酢酸メチルエステル (0. 085 g) を加え、室温で8時間攪拌した。反応混合物を0. 5 mol/L 塩酸水溶液に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水 (2回) および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去し、標記化合物 (0. 38 g)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

0.85 (9H, s), 1.12 (9H, s), 1.17 (9H, s), 1.22 (9H, s), 2.95-3.05 (2H, m), 3.30-3.40 (2H, m), 3.70 (3H, s), 3.75-3.85 (1H, m), 3.86 (3H, s), 4.08 (1H, dd, J=4.1, 12.4Hz), 4.20 (1H, dd, J=1.7, 12.4Hz), 4.60-4.80 (3H, m), 5.20-5.60 (3H, m), 6.25 (1H, s), 7.15-7.35 (5H, m), 7.85 (1H, s)

第7工程

2-フェニル-2'-(カルボキシメチルオキシ)-4'-メトキシ-5'-(2, 3, 4, 6-テトラ-*O*-ピバロイル- β -D-グルコピラノシル) プロピオフェノン

2-フェニル-2'-(メトキシカルボニルメチルオキシ)-4'-メトキシ-5'-(2, 3, 4, 6-テトラ-*O*-ピバロイル- β -D-グルコピラノシル) プロピオフェノン (0. 15 g) のテトラヒドロフラン (5 mL) 溶液に、室温で2 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 (0. 18 mL) を加え、室温で一晩攪拌した。反応混合物にさらに2 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 (0. 36 mL) を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物にさらに5 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 (0. 073 mL) を加え、5時間攪拌した。反応混合物に1 mol/L 塩酸水溶液を加え酸性とし、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去し標記化合物 (0. 15 g)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

0.87 (9H, s), 1.12 (9H, s), 1.15 (9H, s), 1.17 (9H, s), 3.00-3.10 (2H, m), 3.20-3.40 (2H, m), 3.80-3.95 (4H, m), 3.89 (3H, m), 4.05 (1H, dd, J=4.4,

12.5Hz), 4.18 (1H, dd, J=1.9, 12.5Hz), 4.74 (2H, s), 4.80-5.00 (1H, m),
5.20-5.50 (3H, m), 6.38 (1H, s), 7.15-7.35 (5H, m), 7.80 (1H, s)

第8工程

1 - [6-メトキシ-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]フラン-5-イル]
5]-1-デオキシ-2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル- β -D-グルコピラノース

2-フェニル-2'-(カルボキシメチルオキシ)-4'-メトキシ-5'-(2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル- β -D-グルコピラノシリル)プロピオフェノン (0. 15 g)、酢酸 (4. 3 g) および酢酸ナトリウム (0. 37 g)
10 の混合物に無水酢酸 (0. 40 g) を加え 115°C で一晩加熱還流した。反応混合物を室温に冷却後、水中に注ぎ、ジエチルエーテルにて抽出した。有機層を水 (2 回)、炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル = 8/1) で精製し、標記化合物 (0. 03 g)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

0.81 (9H, s), 1.13 (9H, s), 1.18 (9H, s), 1.21 (9H, s), 2.85-3.05 (4H, m),
3.85 (3H, s), 3.85-3.95 (1H, m), 4.10 (1H, dd, J=4.6, 12.6Hz), 4.23 (1H, dd,
J=1.8, 12.6Hz), 5.00-5.25 (1H, m), 5.30-5.40 (1H, m), 5.40-5.60 (2H, m), 6.93
20 (1H, s), 7.10-7.75 (4H, m), 7.25-7.35 (2H, m), 7.53 (1H, s)

第9工程

1 - [6-メトキシ-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]フラン-5-イル]
] -1-デオキシ- β -D-グルコピラノース

1 - [6-メトキシ-3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]フラン-5-イル]
25]-1-デオキシ-2, 3, 4, 6-テトラ-O-ピバロイル- β -D-グルコピラノース (0. 03 g) のメタノール (4 mL) 懸濁液にナトリウムメトキシド (2.8% メタノール溶液、0. 038 mL) を加え、50°C で 6 時間攪拌した。反応混合物を直接シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒: 塩化メチレン/

メタノール=10/1-5/1)で精製し、標記化合物(0.015g)を得た。

¹H-NMR(CD₃OD) δ ppm:

2.90-3.05 (4H, m), 3.30-3.55 (3H, m), 3.55-3.65 (1H, m), 3.70 (1H, dd, J=5.6, 12.0Hz), 3.80-3.95 (1H, m), 4.70-4.90 (1H, m), 7.07 (1H, s), 7.10-7.30 (5H, m), 7.32 (1H, s), 7.57 (1H, s)

(実施例3)

1-[3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン-5-イル]-1-デオキシ-6-O-エトキシカルボニル-β-D-グルコピラノース

1-[3-(2-フェニルエチル)ベンゾ[b]チオフェン-5-イル]-1-デオキシ-β-D-グルコピラノース(0.19g)の2, 4, 6-トリメチルピリジン(2mL)溶液に、0°Cでクロロギ酸エチル(1.1mL)を加え、室温で7時間攪拌した。反応混合物を10%クエン酸水溶液に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: 塩化メチレン/メタ

ノール=20/1)で精製し、標記化合物(0.16g)を得た。

¹H-NMR(CD₃OD) δ ppm:

1.20 (3H, t, J=7.0Hz), 2.95-3.10 (2H, m), 3.10-3.20 (2H, m), 3.35-3.45 (1H, m), 3.45-3.57 (2H, m), 3.60-3.70 (1H, m), 4.11 (2H, q, J=7.0Hz), 4.29 (1H, d, J=9.4Hz), 4.34 (1H, dd, J=5.6, 11.7Hz), 4.48 (1H, d, J=1.9, 11.7Hz),

7.10-7.30 (6H, m), 7.35-7.45 (1H, m), 7.75-7.85 (2H, m)

(実施例4~14)

対応する原料化合物を用いて、実施例1と同様の操作で表1~2記載の化合物を得た。

[表1]

実施例番号	化学構造式	¹ H-NMR (CD ₃ OD) δ ppm
実施例4		3.35-3.55 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=5.4, 12.0Hz), 3.89 (1H, dd, J=1.9, 12.0Hz), 4.21 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.6Hz), 7.11 (1H, s), 7.15-7.30 (5H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.5, 8.2Hz), 7.81 (1H, d, J=1.5Hz), 7.83 (1H, d, J=8.2Hz)
実施例5		2.90-3.05 (2H, m), 3.05-3.20 (2H, m), 3.40-3.60 (4H, m), 3.70-3.80 (4H, m), 3.85-3.95 (1H, m), 4.29 (1H, d, J=9.3 Hz), 6.75-6.85 (2H, m), 7.05-7.15 (3H, m), 7.44 (1H, dd, J=1.4, 8.3Hz), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例6		3.00-3.10 (2H, m), 3.10-3.20 (2H, m), 3.40-3.55 (4H, m), 3.74 (1H, dd, J=5.3, 12.0Hz), 3.91 (1H, dd, J=1.7, 12.0Hz), 4.29 (1H, d, J=9.3Hz), 6.90-7.00 (2H, m), 7.13 (1H, s), 7.15-7.25 (2H, m), 7.45 (1H, dd, J=1.4, 8.3Hz); 7.80-7.90 (2H, m)
実施例7		2.29 (3H, s), 3.35-3.55 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=5.1, 12.0Hz), 3.85-3.95 (1H, m), 4.15 (2H, s), 4.22 (1H, d, J=9.6Hz), 7.00-7.20 (5H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.6, 8.2Hz), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例8		3.35-3.55 (4H, m), 3.72 (1H, dd, J=5.6, 11.9Hz), 3.75 (3H, s), 3.85-3.95 (1H, m), 4.14 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.2 Hz), 6.80-6.90 (2H, m), 7.09 (1H, s), 7.15-7.25 (2H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.6, 8.1Hz), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例9		1.20 (3H, t, J=7.6Hz), 2.60 (2H, q, J=7.6Hz), 3.35-3.55 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=5.2, 11.8Hz), 3.85-3.95 (1H, m), 4.16 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.4Hz), 7.05-7.20 (5H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.6, 8.5Hz), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例10		3.35-3.55 (4H, m), 3.72 (1H, dd, J=5.5, 12.0Hz), 3.85-3.95 (1H, m), 4.10 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.8Hz), 6.65-6.75 (2H, m), 7.00-7.15 (3H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.5, 8.3Hz), 7.75-7.85 (2H, m)

[表2]

実施例番号	化学構造式	¹ H-NMR (CD ₃ OD) δ ppm
実施例11		1.35 (3H, t, J=7.0Hz), 3.35-3.55 (4H, m), 3.65-3.75 (1H, m), 3.85-3.95 (1H, m), 3.99 (2H, q, J=6.9Hz), 4.13 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.5Hz), 6.75-6.85 (2H, m), 7.09 (1H, s), 7.10-7.20 (2H, m), 7.43 (1H, dd, J=1.4, 8.4Hz), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例12		2.20 (3H, d, J=1.4Hz), 3.35-3.55 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=5.4, 12.1Hz), 3.85-3.95 (1H, m), 4.18 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.6Hz), 6.85-6.95 (1H, m), 6.95-7.00 (1H, m), 7.12 (1H, t, J=8.0Hz), 7.17 (1H, s), 7.44 (1H, dd, J=1.4, 8.5Hz), 7.77 (1H, d, J=1H, d, J=1.4Hz), 7.84 (1H, d, J=8.5Hz)
実施例13		2.29 (3H, s), 3.35-3.55 (4H, m), 3.71 (1H, dd, J=5.1, 12.3Hz), 3.85-3.95 (1H, m), 4.16 (2H, s), 4.23 (1H, d, J=9.4Hz), 6.95-7.20 (5H, m), 7.40-7.45 (1H, m), 7.75-7.85 (2H, m)
実施例14		2.90-3.00 (2H, m), 3.05-3.15 (2H, m), 3.40-3.60 (4H, m), 3.76 (1H, dd, J=5.3, 11.9Hz), 3.90-3.95 (1H, m), 4.30 (1H, d, J=9.5Hz), 6.65-6.75 (2H, m), 7.00-7.10 (2H, m), 7.14 (1H, s), 7.45 (1H, dd, J=1.7, 8.4Hz), 7.90-7.90 (2H, m)

(実施例15)

第1工程

6-ブロモ-1-トルエンスルホニル-1H-インドール

- 5 6-ブロモ-1H-インドール(1.0 g)のN, N-ジメチルホルムアミド(1.0 mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(55%、0.23 g)を加え5分間攪拌した。混合物にトルエンスルホニルクロリド(0.97 g)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を水中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、10 残渣をカーヘキサンおよびジエチルエーテルを2/1の比率で加え、固体をろ取し

た後、減圧下乾燥し、標記化合物（1. 2 g）を得た。

第2工程

1-（1-トルエンスルホニル-1H-インドール-6-イル）-1-デオキシ-
2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジルβ-D-グルコピラノース

- 5 6-ブロモ-1-トルエンスルホニル-1H-インドール（0. 25 g）のテト
ラヒドロフラン（8 mL）溶液に-78℃でn-ブチルリチウム（2. 71 mol
/Lテトラヒドロフラン溶液、0. 26 mL）を加え、5分間攪拌した。2, 3,
4, 6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコノ-1, 5-ラクトン（0. 39 g）
のテトラヒドロフラン（2 mL）溶液を-78℃で加え、0℃で30分間攪拌した。
10 反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。
有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減
圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：n-ヘキサン/
ン/酢酸エチル=3/1）で精製し、標記化合物（0. 28 g）を得た。

第3工程

- 15 1-（1-トルエンスルホニル-1H-インドール-6-イル）-2, 3, 4, 6
-テトラ-O-ベンジルD-グルコピラノース
1-（1-トルエンスルホニル-1H-インドール-6-イル）-1-デオキシ-
-2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジルβ-D-グルコピラノース（0. 28 g）
及びトリエチルシラン（0. 68 g）のアセトニトリル（4 mL）溶液に-20℃
20 で三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体（0. 053 g）を加え、室温で30分間
攪拌した。反応混合物に飽和炭酸カリウム水溶液を加え、ジエチルエーテルで抽出
した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶
媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（n-ヘキサン/
ン/酢酸エチル=6/1-4/1）で精製し、標記化合物（0. 19 g）を得た。

25 ¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

2.21 (3H, s), 3.50-3.60 (1H, m), 3.60-3.70 (2H, m), 3.75-3.90 (4H, m), 4.26
(1H, d, J=10.5Hz), 4.36 (1H, d, J=9.4Hz), 4.59 (1H, d, J=12.2Hz), 4.67 (1H,
d, J=10.8Hz), 4.69 (1H, d, J=12.2Hz), 4.90 (1H, d, J=10.7Hz), 4.90 (1H, d,

$J=11.1\text{Hz}$), 4.94 (1H, d, $J=11.0\text{Hz}$), 6.60–6.70 (1H, m), 6.80–6.85 (2H, m), 7.00–7.18 (5H, m), 7.20–7.45 (16H, m), 7.54–7.55 (1H, m), 7.55–7.60 (1H, m), 7.65–7.75 (2H, m), 8.10–8.15 (1H, m)

第4工程

5 1 – (1 H–インドール–6–イル) – 1 –デオキシ–2, 3, 4, 6–テトラ–
O–ベンジル– β –D–グルコピラノース
 1 – (1 –トルエンスルホニル–1 H–インドール–6–イル) – 1 –デオキシ–2, 3, 4, 6–テトラ–*O*–ベンジル β –D–グルコピラノース (0. 19 g) のエタノール (4 mL) 及びテトラヒドロフラン (1 mL) 溶液に水酸化カリウム (0. 27 g) を加え、50°Cで一晩攪拌した。反応混合物に塩酸水溶液 (2 mol/L, 6 mL) を加え、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒: *n*–ヘキサン／酢酸エチル = 3 / 1 – 3 / 2) で精製し、標記化合物 (0. 13 g)を得た。

15 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ ppm:
 3.55–3.68 (2H, m), 3.70 (1H, d, $J=10.6\text{Hz}$), 3.75–3.90 (4H, m), 4.30 (1H, d, $J=10.6\text{Hz}$), 4.35 (1H, d, $J=9.4\text{Hz}$), 4.57 (1H, d, $J=12.4\text{Hz}$), 4.66 (1H, d, $J=10.7\text{Hz}$), 4.68 (1H, d, $J=12.4\text{Hz}$), 4.89 (1H, d, $J=10.7\text{Hz}$), 4.90 (1H, d, $J=11.1\text{Hz}$), 4.97 (1H, d, $J=11.1\text{Hz}$), 6.54–6.60 (1H, m), 6.80–6.90 (2H, m), 7.05–7.40 (19H, m), 7.45–7.50 (1H, m), 7.60–7.70 (1H, m), 8.10–8.20 (1H, m)

第5工程

1 – [1 – (4–メチルベンジル) – 1 H–インドール–6–イル] – 1 –デオキシ–2, 3, 4, 6–テトラ–*O*–ベンジル– β –D–グルコピラノース
 1 – (1 H–インドール–6–イル) – 1 –デオキシ–2, 3, 4, 6–テトラ–*O*–ベンジル– β –D–グルコピラノース (0. 13 g) の *N*, *N*–ジメチルホルムアミド (2 mL) 溶液に 0°Cで水素化ナトリウム (60%, 0. 01 g) を加え 10 分間攪拌した。混合物に 4–メチルベンジルクロリド (0. 032 g) を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を水中に注ぎ、ジエチルエーテルで抽出した。

有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：*n*-ヘキサン／酢酸エチル＝5／1）で精製し、標記化合物（0.12 g）を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm:

5 2.27 (3H, s), 3.50-3.65 (3H, m), 3.70-7.90 (4H, m), 4.22 (1H, d, J=10.2Hz), 4.31 (1H, d, J=9.5Hz), 4.54 (1H, d, J=12.3Hz), 4.60-4.70 (2H, m), 4.88 (1H, d, 10.6Hz), 4.94 (1H, d, J=10.7Hz), 5.23 (2H, s), 6.50-6.55 (1H, m), 6.75-6.85 (2H, m), 6.90-7.00 (2H, m), 7.00-7.05 (2H, m), 7.05-7.40 (31H, m), 7.64-7.68 (1H, m)

10 第6工程

1-[1-(4-メチルベンジル)-1*H*-インドール-6-イル]-1-デオキシ-β-D-グルコピラノース

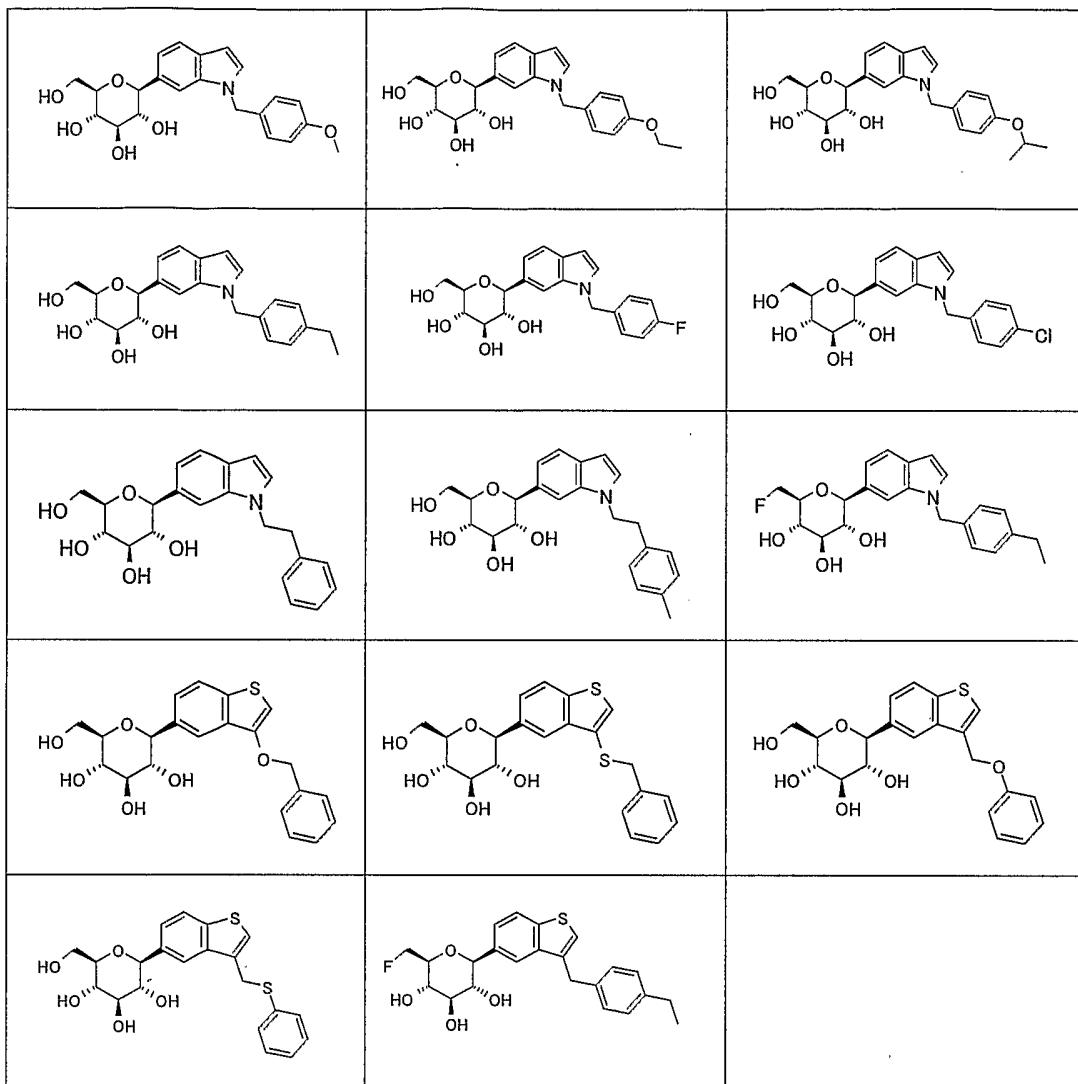
1-[1-(4-メチルベンジル)-1*H*-インドール-6-イル]-1-デオキシ-2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-β-D-グルコピラノース及び15 0%パラジウム炭素末（0.12 g）のテトラヒドロフラン（3 mL）及びメタノール（3 mL）溶液を水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。不溶物をろ去し、ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：塩化メチレン／メタノール＝10/1）で精製し、標記化合物（0.035 g）を得た。

20 ¹H-NMR (CD₃OD) δ ppm:

2.27 (3H, s), 3.30-3.55 (4H, m), 3.69 (1H, dd, J=5.3, 12.0Hz), 3.87 (1H, dd, J=1.7, 12.0Hz), 4.12 (1H, d, J=8.9Hz), 5.34 (2H, s), 6.44-6.47 (1H, m), 7.00-7.05 (2H, m), 7.05-7.10 (2H, m), 7.13 (1H, dd, J=1.2, 8.0Hz), 7.22 (1H, d, J=3.2Hz), 7.42 (1H, m), 7.53 (1H, d, J=8.1Hz)

25 表3に記載の化合物は上記実施例に記載の方法と同様にして製造することができる。

[表3]



(試験例1)

ヒトSGLT1活性阻害作用確認試験

1) ヒトSGLT1のクローニングおよび発現ベクターへの組み換え

5 ヒト小腸由来の総RNA (O r i g e n e) を、オリゴdTをプライマーとして逆転写し、PCR増幅用cDNAライブラリーを作成した。このcDNAライブラリーを鑄型として、H e d i g e rらにより報告されたヒトSGLT1 (ACC ESSION: M24847) の1番から2005番までの塩基配列をPCR法により増幅し、p cDNA 3. 1 (-) (Invitrogen) のマルチクローニング部位に挿入した。挿入したDNAの塩基配列は、報告されていた塩基配列と完

全に一致していた。

2) ヒトSGLT1安定発現株の樹立

ヒトSGLT1発現ベクターをScal Iで消化して直鎖状DNAとした後、CH
O-K1細胞にリポフェクション法(Effectene Transfecti
5 on Reagent: QIAGEN)にて導入した。1mg/mL G418 (LIFE
TECNOLOGIES)にてネオマイシン耐性細胞株を得、後述する
方法にてメチル- α -D-グルコピラノシドの取り込み活性を測定した。最も強い
取り込み活性を示した株を選択してCS1-5-11Dとし、以後、200 μ g/
mLのG418存在下で培養した。

10 3) メチル- α -D-グルコピラノシド(α -MG)取り込み阻害活性の測定

96穴プレートにCS1-5-11Dを3×10⁴個/穴で播種し、2日間培養
した後に取り込み実験に供した。取り込み用緩衝液(140mM塩化ナトリウム、
2mM塩化カリウム、1mM塩化カルシウム、1mM塩化マグネシウム、10mM
2-[4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジニル]エタンスルホン酸、5
15 mMトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンを含む緩衝液pH7.4)には、非
放射ラベル体(Sigma)と¹⁴Cラベル体(Amersham Pharmacia
Biotech)の α -MG混合物を最終濃度が1mMとなるように混和し
て添加した。試験化合物はジメチルスルホキシドに溶解した後、蒸留水にて適宜希
釀して1mM α -MGを含む取り込み用緩衝液に添加し、測定用緩衝液とした。対
20 照群用には試験化合物を含まない測定用緩衝液を、基礎取り込み測定用には塩化ナ
トリウムに替えて140mMの塩化コリンを含む基礎取り込み測定用緩衝液を調
製した。培養したCS1の培地を除去し、前処置用緩衝液(α -MGを含まない基
礎取り込み用緩衝液)を1穴あたり180 μ L加え、37°Cで10分間静置した。
同一操作をもう1度繰り返した後、前処置用緩衝液を除去し、測定用緩衝液又は基
礎取り込み用緩衝液を1穴当たり75 μ Lずつ加え37°Cで静置した。1時間後に
25 測定用緩衝液を除去し、1穴当たり180 μ Lの洗浄用緩衝液(10mM非ラベル
体 α -MGを含む基礎取り込み用緩衝液)で2回洗浄した。1穴当たり75 μ Lの
0.2mol/L水酸化ナトリウムで細胞を溶解し、その液をピコプレート(Pa

ckard) に移した。150 μL のマイクロシンチ 40 (Packard) を加えて混和し、マイクロシンチレーションカウンター ツップカウント (Packard) にて放射活性を計測した。対照群の取り込みから基礎取り込み量を差し引いた値を 100 % として、試験化合物の各濃度におけるメチル- α -D-グルコピラノシドの取り込みを 50 % 阻害する濃度 (IC₅₀ 値) を、ロジットプロットにより算出した。その結果は表 4 の通りである。

[表 4]

試験化合物	IC ₅₀ 値 (μM)
実施例 1	1. 5

10 (試験例 2)

ヒト SGLT2 活性阻害作用確認試験

1) ヒト SGLT2 のクローニングおよび発現ベクターへの組み換え

ヒト腎臓由来の総 RNA (Origen) を、オリゴ dT をプライマーとして逆転写し、PCR 増幅用 cDNA ライブラリーを作成した。この cDNA ライブラーを鋳型として、R. G. Weills らにより報告されたヒト SGLT2 (ACCESSION: M95549, M95299) の 2 番から 2039 番までの塩基配列を PCR 法により増幅し、pcDNA3.1 (-) (Invitrogen) のマルチクローニング部位に挿入した。挿入した DNA の塩基配列は、報告されていた塩基配列と完全に一致していた。

20 2) ヒト SGLT2 安定発現株の樹立

ヒト SGLT2 発現ベクターを Sca I で消化して直鎖状 DNA とした後、CHOK1 細胞にリポフェクション法 (Effectene Transfection Reagent: QIAGEN) にて導入した。1 mg/mL G418 (LIFE TECHNOLOGIES) にてネオマイシン耐性細胞株を得、後述する方法にてメチル- α -D-グルコピラノシドの取り込み活性を測定した。最も強い

取り込み活性を示した株を選択してCS 2-5 Eとし、以後、200 μg/mLのG 418存在下で培養した。

3) メチル- α -D-グルコピラノシド (α -MG) 取り込み阻害活性の測定

96穴プレートにCS 2-5 Eを 3×10^4 個/穴で播種し、2日間培養した後5に取り込み実験に供した。取り込み用緩衝液(140 mM 塩化ナトリウム、2 mM 塩化カリウム、1 mM 塩化カルシウム、1 mM 塩化マグネシウム、10 mM 2-[4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジニル]エタンスルホン酸、5 mM トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンを含む緩衝液pH 7.4)には、非放射ラベル体(Sigma)と¹⁴Cラベル体(Amersham Pharmacia Biotech)の α -MGを最終濃度が1 mMとなるように混和して添加した。試験化合物はジメチルスルフォキシドに溶解した後、蒸留水にて適宜希釈して1 mM α -MGを含む取り込み用緩衝液に添加し、測定用緩衝液とした。対照群用には試験化合物を含まない測定用緩衝液を、基礎取り込み測定用には塩化ナトリウムに替えて140 mMの塩化コリンを含む基礎取り込み用緩衝液を調製した。培養した細胞の培地を除去し、前処置用緩衝液(α -MGを含まない基礎取り込み用緩衝液)を1穴あたり180 μL加え、37°Cで10分間静置した。同一操作をもう1度繰り返した後、取り込み用緩衝液を除去し、測定用緩衝液又は基礎取り込み用緩衝液を1穴当たり75 μLずつ加え37°Cで静置した。1時間後に測定用緩衝液を除去し、1穴当たり180 μLの洗浄用緩衝液(10 mM 非ラベル体 α -MGを含む基礎取り込み用緩衝液)で2回洗浄した。1穴当たり75 μLの0.2 mol/L 水酸化ナトリウムで細胞を溶解し、その液をピコプレート(Packard)に移した。150 μLのマイクロシンチ40(Packard)を加えて混和し、マイクロシンチレーションカウンター トップカウント(Packard)にて放射活性を計測した。対照群の取り込みから基礎取り込み量を差し引いた値を100%として、試験化合物の各濃度におけるメチル- α -D-グルコピラノシドの取り込み量を算出した。試験化合物がメチル- α -D-グルコピラノシドの取り込みを50%阻害する濃度(IC₅₀値)を、ロジットプロットにより算出した。その結果は表5の通りである。

[表5]

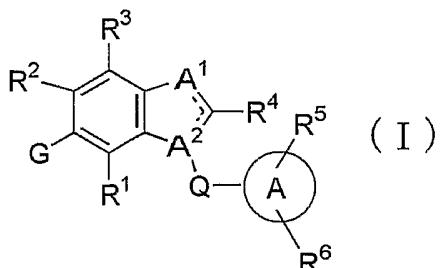
試験化合物	IC ₅₀ 値 (nM)
実施例2	5.7
実施例9	1.4

産業上の利用可能性

本発明の前記一般式(I)で表される縮合複素環誘導体、その薬理学的に許容される塩およびそれらのプロドラッグは、ヒトSGLT活性阻害作用を発現し、小腸でのグルコース等の糖質吸収を阻害し、或いは腎臓でのグルコースの再吸収を抑制して、血糖値の上昇を抑制若しくは血糖値を低下することができる。それ故、本発明により、糖尿病、食後高血糖、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症等の、高血糖症に起因する疾患に対する優れた予防または治療剤を提供することができる。

請求の範囲

1. 下記一般式（I）で表される縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ：



5

〔式中〕

R¹～R⁴は、独立して、水素原子、水酸基、アミノ基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、シアノ基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ基、ハロ（C₁₋₆アルキル）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、シアノ（C₁₋₆アルキル）基、カルボキシ（C₁₋₆アルキル）基、C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルキル）基、カルバモイル（C₁₋₆アルキル）基、アミノ（C₁₋₆アルキル）基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ（C₁₋₆アルキル）基、ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、カルボキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、C₂₋₇アルコキシカルボニル（C₁₋₆アルコキシ）基、カルバモイル（C₁₋₆アルコキシ）基、アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基、モノ又はジ（C₁₋₆アルキル）アミノ（C₁₋₆アルコキシ）基、C₃₋₇シクロアルキル基、C₃₋₇シクロアルキルオキシ基、C₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルキル）基、又はC₃₋₇シクロアルキル（C₁₋₆アルコキシ）基であり；

R⁵及びR⁶は、独立して、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキル基、C₂₋₆アルケニル基、C₂₋₆アルキニル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₂₋₆アルケニルオキシ基、C₁₋₆アルキルチオ基、C₂₋₆アルケニルチオ基、ハロ（C₁₋₆アルキル）基、ハロ（C₁₋₆アルコキシ）基、ハロ（C₁₋₆アルキルチオ）基、ハロ（C₁₋₆アルキルチオ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキル）基、ヒドロキシ（C₂₋₆アルケニル）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルコキシ）基、ヒドロキシ（C₁₋₆アルキルチオ）基、カルボキシ基、カルボキシ（C₁₋₆アルキル）基、

カルボキシ (C_{2-6} アルケニル) 基、カルボキシ (C_{1-6} アルコキシ) 基、カルボキシ (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル (C_{1-6} アルキル) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル (C_{2-6} アルケニル) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル (C_{1-6} アルコキシ) 基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル (C_{1-6} アルキルチオ) 基、 C_{1-6} アルキルスルフィニル基、 C_{1-6} アルキルスルホニル基、—U—V—W—N (R^7) —Z、又は環置換基として下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(i)～(x x v i i i)であり；

(i) C_{6-10} アリール基、(i i) C_{6-10} アリール—O—、(i i i) C_{6-10} アリール—S—、(i v) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルキル) 基、(v) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルコキシ) 基、(v i) C_{6-10} アリール (C_{1-6} アルキルチオ) 基、(v i i) ヘテロアリール基、(v i i i) ヘテロアリール—O—、(i x) ヘテロアリール—S—、(x) ヘテロアリール (C_{1-6} アルキル) 基、(x i) ヘテロアリール (C_{1-6} アルコキシ) 基、(x i i) ヘテロアリール (C_{1-6} アルキルチオ) 基、(x i i i) C_{3-7} シクロアルキル基、(x i v) C_{3-7} シクロアルキル—O—、(x v) C_{3-7} シクロアルキル—S—、(x v i) C_{3-7} シクロアルキル (C_{1-6} アルキル) 基、(x v i i) C_{3-7} シクロアルキル (C_{1-6} アルコキシ) 基、(x v i i i) C_{3-7} シクロアルキル (C_{1-6} アルキルチオ) 基、(x i x) ヘテロシクロアルキル基、(x x) ヘテロシクロアルキル—O—、(x x i) ヘテロシクロアルキル—S—、(x x i i) ヘテロシクロアルキル (C_{1-6} アルコキシ) 基、(x x i v) ヘテロシクロアルキル (C_{1-6} アルキルチオ) 基、(x x v) 芳香族環状アミノ基、(x x v i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルキル) 基、(x x v i i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルコキシ) 基又は(x x v i i i) 芳香族環状アミノ (C_{1-6} アルキルチオ) 基

Uは、—O—、—S—又は単結合であり（但し、Uが—O—又は—S—の場合25、V及びWは同時に単結合ではない）；

Vは、水酸基を有していてもよい C_{1-6} アルキレン基、 C_{2-6} アルケニレン基又は単結合であり；

Wは、—CO—、—SO₂—、—C(=NH)—又は単結合であり；

Zは、水素原子、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₆₋₁₀アリール（C₂₋₇アルコキシカルボニル）基、ホルミル基、-R^A、-COR^B、-SO₂R^B、-CON(R^C)R^D、-CSN(R^C)R^D、-SO₂NHR^A又は-C(=NR^E)N(R^F)R^Gであり；

5 R⁷、R^A、R^C及びR^Dは、独立して、水素原子、下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよいC₁₋₆アルキル基、又は下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(x x i x)～(x x x i i)であり；

(x x i x) C₆₋₁₀アリール基、(x x x) ヘテロアリール基、(x x x i) C₃₋₇10 シクロアルキル基又は(x x x i i) ヘテロシクロアルキル基

或いは、Z及びR⁷が結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；若しくは

15 R^C及びR^Dが結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

R^Bは、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、C₆₋₁₀アリールスルホニルアミノ基、下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよいC₁₋₆アルキル基、又は下記置換基群αから選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基(x x x i i i)～(x x x v i)であり；(x x x i i i) C₆₋₁₀アリール基、(x x x i v) ヘテロアリール基、(x x x v) C₃₋₇シクロアルキル基又は(x x x v i) ヘテロシクロアルキル基

20 R^E、R^F及びR^Gは、独立して、水素原子、シアノ基、カルバモイル基、C₂₋₇アシル基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、C₆₋₁₀アリール（C₂₋₇アルコキシカルボニル）基、ニトロ基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、スルファミド基、カルバミミドイル基、又は下記置換基群βから選択される任意の基を1～5個有していてもよいC₁₋₆アルキル基であるか；或いは

25 R^E及びR^Fが結合してエチレン基を形成し；若しくは

R^F及びR^Gが結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群αから選択され

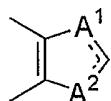
る任意の基を有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

Qは、 $-C_{1-6}$ アルキレンー、 $-C_{2-6}$ アルケニレンー、 $-C_{2-6}$ アルキニレンー、 $-C_{1-6}$ アルキレンーO $-$ 、 $-C_{1-6}$ アルキレン-S $-$ 、 $-O-C_{1-6}$ アルキレンー、 $-S-C_{1-6}$ アルキレンー、 $-C_{1-6}$ アルキレン-O-C $_{1-6}$ アルキレンー、 $-C_{1-6}$ アルキレ
5 ン-S-C $_{1-6}$ アルキレンー、 $-CON(R^8)-$ 、 $-N(R^8)CO-$ 、 $-C_{1-6}$ アル
キレン-CON(R⁸)-、又は $-CON(R^8)-C_{1-6}$ アルキレンーであり；

R⁸は、水素原子又はC $_{1-6}$ アルキル基であり；

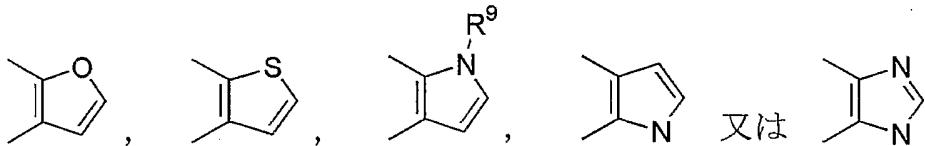
環Aは、C $_{6-10}$ アリール基又はヘテロアリール基であり；

環



10

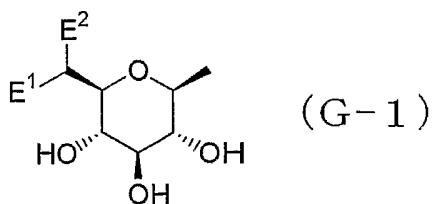
は、



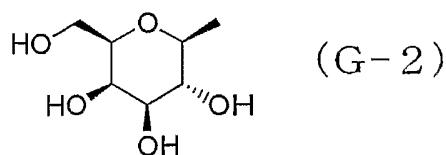
であり；

15 R⁹は、水素原子、C $_{1-6}$ アルキル基、ヒドロキシ(C $_{1-6}$ アルキル)基、C $_{3-7}$ シク
ロアルキル基又はC $_{3-7}$ シクロアルキル(C $_{1-6}$ アルキル)基であり；

Gは、式



または式



で表される基であり；

E^1 は水素原子、フッ素原子又は水酸基であり；

E^2 は水素原子、フッ素原子、メチル基又はヒドロキシメチル基であり；

[置換基群 α]

- 5 ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、ハロ（ C_{1-6} アルキル）基、ハロ（ C_{1-6} アルコキシ）基、ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキル）基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル（ C_{1-6} アルキル）基、ヒドロキシ（ C_{1-6} アルコキシ）基、アミノ（ C_{1-6} アルキル）基、アミノ（ C_{1-6} アルコキシ）基、モノ又はジ（ C_{1-6} アルキル）アミノ基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキル）〕アミノ基、 C_{1-6} アルキルスルホニル基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ（ C_{1-6} アルキル）基、カルボキシ基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、スルファモイル基、及び $-CON(R^4)R^1$

[置換基群 β]

- ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルキルチオ基、ハロ（ C_{1-6} アルコキシ）基、ハロ（ C_{1-6} アルキルチオ）基、ヒドロキシ（ C_{1-6} アルコキシ）基、ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキルチオ）基、アミノ（ C_{1-6} アルコキシ）基、アミノ（ C_{1-6} アルキルチオ）基、モノ又はジ（ C_{1-6} アルキル）アミノ基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキル）〕アミノ基、ウレイド基、スルファミド基、モノ又はジ（ C_{1-6} アルキル）ウレイド基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキル）〕ウレイド基、モノ又はジ（ C_{1-6} アルキル）スルファミド基、モノ又はジ〔ヒドロキシ（ C_{1-6} アルキル）〕スルファミド基、 C_{2-7} アシルアミノ基、アミノ（ C_{2-7} アシルアミノ）基、 C_{1-6} アルキルスルホニル基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ基、カルバモイル（ C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ）基、カルボキシ基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 $-CON(R^4)R^1$ 、及び環置換基として前記置換基群 α から選択される任意の基を1～3個有していてもよい下記置換基（ $x x x v i i$ ）～（ $x x x x v i i$ ）；

（ $x x x v i i$ ） C_{6-10} アリール基、（ $x x x v i i i$ ） C_{6-10} アリール- $O-$ 、（ $x x x i x$ ） C_{6-10} アリール（ C_{1-6} アルコキシ）基、（ $x x x x$ ） C_{6-10} アリール（ C_{1-6} アルコキシ）基、

₁₋₆アルキルチオ) 基、(x x x x i) ヘテロアリール基、(x x x x i i) ヘテロアリール-O-、(x x x x i i i) C₃₋₇シクロアルキル基、(x x x x i v) C₃₋₇シクロアルキル-O-、(x x x x v) ヘテロシクロアルキル基、(x x x x v i) ヘテロシクロアルキル-O-、(x x x x v i i) 脂環式アミノ基又は(x x x x v i i i) 芳香族環状アミノ基

R[¶]及びR[¶]は、独立して、水素原子、又は下記置換基群γから選択される任意の基を1～3個有していてもよいC₁₋₆アルキル基であるか；或いは

両者が結合して隣接する窒素原子と共に、下記置換基群δから選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成し；

10 [置換基群γ]

ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、C₁₋₆アルコキシ基、ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基、モノ又はジ[ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)]アミノ基、ウレイド基、スルファミド基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)ウレイド基、モノ又はジ[ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)]ウレイド基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)スルファミド基、モノ又はジ[ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)]スルファミド基、C₂₋₇アシルアミノ基、アミノ(C₂₋₇アシルアミノ)基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、カルバモイル(C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ)基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、スルファモイル基及び-CO-N(R[¶])R^K

[置換基群δ]

ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、ハロ(C₁₋₆アルキル)基、ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基、C₂₋₇アルコキシカルボニル(C₁₋₆アルキル)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基、アミノ(C₁₋₆アルキル)基、アミノ(C₁₋₆アルコキシ)基、モノ又はジ(C₁₋₆アルキル)アミノ基、モノ又はジ[ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)]アミノ基、C₁₋₆アルキルスルホニル基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ基、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ(C₁₋₆アルキル)基、カルボキシ基、C₂₋₇アルコキシカルボニル基、スルファ

モイル基及び $-CON(R^J)R^K$

R^J 及び R^K は、独立して、水素原子、又は水酸基、アミノ基、モノ又はジ(C_{1-6} アルキル)アミノ基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、及びカルバモイル基から選択される任意の基を1～3個有していてもよい C_{1-6} アルキル基であるか；或いは

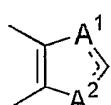
5 両者が結合して隣接する窒素原子と共に、水酸基、アミノ基、モノ又はジ(C_{1-6} アルキル)アミノ基、 C_{1-6} アルキル基、ヒドロキシ(C_{1-6} アルキル)基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル基、 C_{2-7} アルコキシカルボニル(C_{1-6} アルキル)基、及びカルバモイル基から選択される任意の基を1～3個有していてもよい脂環式アミノ基を形成する。

10 2. Q がメチレン基、エチレン基、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-SCH_2-$ 又は $-CH_2S-$ である、請求項1記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

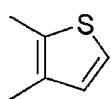
3. Q がエチレン基である、請求項2記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

15 4. Q がメチレン基である、請求項2記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

5. 環



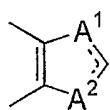
が



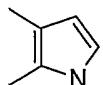
20

である、請求項1～4の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

6. 環



が



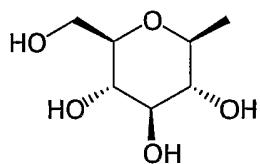
である、請求項 1～4 の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許

容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

7. R⁵及びR⁶が、独立して、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、C₁₋₆アルキル基、C₂₋₆アルケニル基、C₂₋₆アルキニル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₂₋₆アルケニルオキシ基、C₁₋₆アルキルチオ基、C₂₋₆アルケニルチオ基、ハロ(C₁₋₆アルキル)基、ハロ(C₁₋₆アルコキシ)基、ハロ(C₁₋₆アルキルチオ)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルキル)基、ヒドロキシ(C₂₋₆アルケニル)基、ヒドロキシ(C₁₋₆アルコキシ)基又はヒドロキシ(C₁₋₆アルキルチオ)基である、請求項 1 記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

8. 環Aがベンゼン環又はピリジン環である、請求項 1、5、6 又は 7 記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

9. Gが式



で表される基である、請求項 1～8 記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ。

10. 請求項 1～9 の何れか記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効成分として含有する医薬組成物。

11. 請求項 1～9 の何れか記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効成分として含有するヒトSGLT

活性阻害剤。

12. SGLTがSGLT1及び／又はSGLT2である、請求項11記載のヒトSGLT活性阻害剤。

13. 食後高血糖抑制剤である、請求項11記載のヒトSGLT活性阻害剤。

5 14. 高血糖症に起因する疾患の予防又は治療剤である、請求項11記載のヒトSGLT活性阻害剤。

15. 高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うっ血性心不全、浮腫、
10 高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、請求項14記載のヒトSGLT活性阻害剤。

16. 耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止剤である、請求項11記載のヒトSGLT活性阻害剤。

17. 効形が徐放性製剤である、請求項10記載の医薬組成物。

15 18. 効形が徐放性製剤である、請求項11記載のヒトSGLT活性阻害剤。

19. 請求項1～9の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、食後高血糖の抑制方法。

20. 請求項1～9の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、高血糖症に起因する疾患の予防又は治療方法。

21. 高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うっ血性心不全、浮腫、
25 高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、請求項20記載の予防又は治療方法。

22. 請求項1～9の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグを有効量投与することからなる、耐糖

能異常者の糖尿病への移行阻止方法。

2 3. 食後高血糖抑制用の医薬組成物を製造するための、請求項 1～9 の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用。

5 2 4. 高血糖症に起因する疾患の予防又は治療用の医薬組成物を製造するための、請求項 1～9 の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用。

10 2 5. 高血糖症に起因する疾患が、糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性合併症、肥満症、高インスリン血症、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、アテローム性動脈硬化症、高血圧、うつ血性心不全、浮腫、高尿酸血症および痛風からなる群から選択される疾患である、請求項 2 4 記載の使用。

15 2 6. 耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止用の医薬組成物を製造するための、請求項 1～9 の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグの使用。

20 2 7. インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、S G L T 2 活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼ I I 阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼ I V 阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1 B 阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3 阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1 アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子N F - κ B 阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長

因子- I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、E G B - 7 6 1、ビモクロモル、スロデキシド、Y-1 2 8、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラーート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリルコエンザイムA：コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リパーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神經遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せてなる、請求項10記載の医薬組成物。

28. インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、S G L T 2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャ

ンネルアンタゴニスト、転写因子N F - κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、*N*-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイ
5 ン、E G B - 7 6 1、ビモクロモル、スロデキシド、Y - 1 2 8、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA:コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトラン
10 スファーフロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンI I 受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2
15 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せてなる、請求項11記載のヒトS G L T活性阻害剤。
20 29. インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、S G L T 2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼI I 阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼI V阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6
25 -ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、

アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタルリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラート系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA:コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬、および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せて投与することからなる、請求項19記載の食後高血糖の抑制方法。

30. インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトース-6-ホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン

合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド-1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA:コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神經遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤を組合せて投与することからなる、請求項20記載の高血糖症に起因する疾患の予防又は治療方法。

25 31. インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシン

ホスファターゼ 1 B 阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース - 6
一ホスファターゼ阻害薬、フルクトースビスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸
デヒドロゲナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン
合成酵素キナーゼ - 3 阻害薬、グルカゴン様ペプチド - 1、グルカゴン様ペプチド
5 1 - 類縁体、グルカゴン様ペプチド - 1 アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、
アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロ
テインキナーゼ C 阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャ
ンネルアンタゴニスト、転写因子 NF - κ B 阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-
10 アセチル化 - α -リンクトーアシッドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長
因子 - I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経
成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ - 1-メチルヒダントイ
ン、EGB - 761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬
、ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイム A 還元酵素阻害薬、フィブラーント系化
合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイム A : コレステロ
15 ールアシリル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、
コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトラン
スファーフェラーゼ阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльт
ランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リボ蛋白受容体増強
薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻
害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシ
20 ン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシン II 受容体
拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿
薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_2
-アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬
25 および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも 1 種の薬剤を組合せ
て投与することからなる、請求項 21 記載の耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止方
法。

3.2. 食後高血糖抑制用の医薬組成物を製造するための、(A) 請求項 1 ~ 9

の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B)インスリン感受性増強薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ-1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクトースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドログナーゼ阻害薬、肝糖新生阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、
5 グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドオージペプチダーゼ阻害薬、
10 インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素阻害薬、
15 フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリコエンザイムA：コレステロールアシリル基転移酵素阻害薬、プロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リボ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、ナトリウム共役胆汁酸ト
20 ランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンI受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢
25 ランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンI受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢

性降圧薬、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤の使用。

33. 高血糖症に起因する疾患の予防又は治療用の医薬組成物を製造するため
5 の、(A) 請求項1~9の何れかに記載の総合複素環誘導体またはその薬理学的に
許容される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B) インスリン感受性増強
薬、糖吸収阻害薬、ビグアナイド薬、インスリン分泌促進薬、SGLT2活性阻害
薬、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インス
リン受容体キナーゼ刺激薬、トリペプチジルペプチダーゼII阻害薬、ジペプチジ
10 ルペプチダーゼIV阻害薬、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害薬、グリコゲンホスホリラーゼ阻害薬、グルコース-6-ホスファターゼ阻害薬、フルクト
トースービスホスファターゼ阻害薬、ピルビン酸デヒドログナーゼ阻害薬、肝糖新生
阻害薬、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチ
15 ドー1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース
還元酵素阻害薬、終末糖化産物生成阻害薬、プロテインキナーゼC阻害薬、 γ -ア
ミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子
NF- κ B阻害薬、脂質過酸化酵素阻害薬、N-アセチル化- α -リンクトーアシ
ツドージペプチダーゼ阻害薬、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、
20 血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウ
リジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモ
ル、スロデキシド、Y-128、止瀉薬、瀉下薬、ヒドロキシメチルグルタリルコ
エンザイムA還元酵素阻害薬、フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体
アゴニスト、アシリコエンザイムA:コレステロールアシル基転移酵素阻害薬、ブ
25 ロブコール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバ
ーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポ
キシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイльтランスクエラーゼ阻害薬、スクア
レン合成酵素阻害薬、低比重リボ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸

着葉、ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害葉、コレステロールエステル転送タンパク阻害葉、食欲抑制葉、アンジオテンシン変換酵素阻害葉、中性エンドペプチダーゼ阻害葉、アンジオテンシンⅠ受容体拮抗葉、エンドセリン変換酵素阻害葉、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿葉、カルシウム拮抗葉、血管拡張性降圧葉、交換神経遮断葉、中枢性降圧葉、 α_2 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血小板葉、尿酸生成阻害葉、尿酸排泄促進葉および尿アルカリ化葉からなる群より選択される少なくとも1種の葉剤の使用。

34. 耐糖能異常者の糖尿病への移行阻止用の医薬組成物を製造するための、

(A) 請求項1～9の何れかに記載の縮合複素環誘導体またはその薬理学的に許容

される塩、或いはそれらのプロドラッグ、および(B)インスリン感受性増強葉、糖吸収阻害葉、ビグアナイド葉、インスリン分泌促進葉、SGLT2活性阻害葉、インスリン又はインスリン類縁体、グルカゴン受容体アンタゴニスト、インスリン受容体キナーゼ刺激葉、トリペプチジルペプチダーゼⅠ阻害葉、ジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害葉、プロテインチロシンホスファターゼ1B阻害葉、グリコゲンホスホリラーゼ阻害葉、グルコース-6-ホスファターゼ阻害葉、フルクトースービスホスファターゼ阻害葉、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ阻害葉、肝糖新生阻害葉、D-カイロイノシトール、グリコゲン合成酵素キナーゼ-3阻害葉、グルカゴン様ペプチド-1、グルカゴン様ペプチド1-類縁体、グルカゴン様ペプチド-1アゴニスト、アミリン、アミリン類縁体、アミリンアゴニスト、アルドース還元酵素阻害葉、終末糖化産物生成阻害葉、プロテインキナーゼC阻害葉、 γ -アミノ酪酸受容体アンタゴニスト、ナトリウムチャンネルアンタゴニスト、転写因子NF- κ B阻害葉、脂質過酸化酵素阻害葉、N-アセチル化- α -リンクトーアシッドジペプチダーゼ阻害葉、インスリン様成長因子-I、血小板由来成長因子、血小板由来成長因子類縁体、上皮増殖因子、神経成長因子、カルニチン誘導体、ウリジン、5-ヒドロキシ-1-メチルヒダントイン、EGB-761、ビモクロモル、スロデキシド、Y-128、止瀉葉、瀉下葉、ヒドロキシメチルグルタリルコエンザイムA還元酵素阻害葉、フィブラー系化合物、 β_3 -アドレナリン受容体アゴニスト、アシリルコエンザイムA：コレステロールアシリル基転移酵素阻害葉、プロブ

コール、甲状腺ホルモン受容体アゴニスト、コレステロール吸収阻害薬、リバーゼ阻害薬、ミクロソームトリグリセリドトランスファープロテイン阻害薬、リポキシゲナーゼ阻害薬、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ阻害薬、スクアレン合成酵素阻害薬、低比重リポ蛋白受容体増強薬、ニコチン酸誘導体、胆汁酸吸着薬、
5 ナトリウム共役胆汁酸トランスポーター阻害薬、コレステロールエステル転送タンパク阻害薬、食欲抑制薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、中性エンドペプチダーゼ阻害薬、アンジオテンシンⅠⅠ受容体拮抗薬、エンドセリン変換酵素阻害薬、エンドセリン受容体アンタゴニスト、利尿薬、カルシウム拮抗薬、血管拡張性降圧薬、交換神経遮断薬、中枢性降圧薬、 α_1 -アドレナリン受容体アゴニスト、抗血
10 小板薬、尿酸生成阻害薬、尿酸排泄促進薬および尿アルカリ化薬からなる群より選択される少なくとも1種の薬剤の使用。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004158

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C07D405/04, A61K31/351, 31/381, 31/404, 45/00, A61P3/04, 3/06, 3/10, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12, 19/06, 43/00, C07D407/04, 409/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C07D405/04, A61K31/351, 31/381, 31/404, 45/00, A61P3/04, 3/06, 3/10, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12, 19/06, 43/00, C07D407/04, 409/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CA(STN), REGISTRY(STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	WO 2005/12318 A2 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV), 10 February, 2005 (10.02.05), Claims 1 to 55; examples 1 to 4 & US 2005/37980 A1	1-4, 7-18, 23-28, 32-34
A	JP 2003-511458 A (Bristol-Myers Squibb Co.), 25 March, 2003 (25.03.03), Full text & WO 01/27128 A1 & EP 1224195 A	1-18, 23-28, 32-34
A	JP 2001-288178 A (Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd.), 16 October, 2001 (16.10.01), Full text & US 2001/41674 A1 & GB 2359554 A	1-18, 23-28, 32-34

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 April, 2005 (11.04.05)

Date of mailing of the international search report

26 April, 2005 (26.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004158

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/87093 A1 (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH), 23 October, 2003 (23.10.03), Full text & US 6562791 B1	1-18, 23-28, 32-34

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/004158

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: 19-22, 29-31
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claims 19 to 22 and 29 to 31 are relevant to methods for treatment of the human body by surgery or therapy and diagnostic methods.
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.⁷ C07D405/04, A61K31/351, 31/381, 31/404, 45/00, A61P3/04, 3/06, 3/10, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12, 19/06, 43/00, C07D407/04, 409/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.⁷ C07D405/04, A61K31/351, 31/381, 31/404, 45/00, A61P3/04, 3/06, 3/10, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12, 19/06, 43/00, C07D407/04, 409/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

CA(STN), REGISTRY(STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, X	WO 2005/12318 A2 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV) 2005.02.10, 請求の範囲1-55, 実施例1-4 & US 2005/37980 A1	1-4, 7-18, 23-28, 32-34
A	JP 2003-511458 A (プリストルーマイьяーズ スクイブ カンパニー) 2003.03.25, 全文 & WO 01/27128 A1 & EP 1224195 A	1-18, 23-28, 32-34
A	JP 2001-288178 A (壽製薬株式会社) 2001.10.16, 全文 & US 2001/41674 A1 & GB 2359554 A	1-18, 23-28, 32-34

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 11.04.2005	国際調査報告の発送日 26.4.2005
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 榎本 佳予子 電話番号 03-3581-1101 内線 3452 4C 3229

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 03/87093 A1 (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH) 2003.10.23, 全文 & US 6562791 B1	1-18, 23-28, 32-34

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求の範囲 19-22, 29-31 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲 19-22, 29-31 は、人の身体の手術又は治療による処置及び診断方法に該当するものである。
2. 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の單一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかつた。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかつたので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかつたので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあつた。
 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかつた。